

PATENT APPLICATION

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re application of

Docket No: Q77316

Takayuki ARAKI, et al.

Appln. No.: 10/654,971

Group Art Unit: Not Yet Assigned

Confirmation No.: Not Yet Assigned

Examiner: Not Yet Assigned

Filed: September 5, 2003

For:

OPTICAL MATERIAL CONTAINING CURABLE FLUORINE-CONTAINING

POLYMER

SUBMISSION OF PRIORITY DOCUMENT

Commissioner for Patents P.O. Box 1450 Alexandria, VA 22313-1450

Sir:

Submitted herewith is a certified copy of the priority document on which a claim to priority was made under 35 U.S.C. § 119. The Examiner is respectfully requested to acknowledge receipt of said priority document.

Respectfully submitted,

Abraham J. Rosner

Registration No. 33,276

SUGHRUE MION, PLLC

Telephone: (202) 293-7060

Facsimile: (202) 293-7860

washington office 23373
CUSTOMER NUMBER

Enclosures:

JAPAN 2001-064770

Date: October 29, 2003

Takayuki ARAKI et al.
Filed: September 5, 2003
Serial No. 10/654,971
Conf. No. Not Yet Assigned
SUGHRUE Tel. No. 202-293-7060; Ref No.: Q77316
For: OPTICAL MATERIAL CONTAINING
CURABLE FLUORINE-CONTAINING POLYMER
I of I

日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 Date of Application:

2001年 3月 8日

出 願 番 号 Application Number:

特願2001-064770

[ST. 10/C]:

[JP2001-064770]

出 願 人
Applicant(s):

ダイキン工業株式会社

2003年 9月 3日

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office 今井康夫

【書類名】 特許願

【整理番号】 JP-12611

【提出日】 平成13年 3月 8日

【あて先】 特許庁長官 及川 耕造 殿

【国際特許分類】 G02F 1/00

【発明者】

【住所又は居所】 大阪府摂津市西一津屋1番1号 ダイキン工業株式会社

淀川製作所内

【氏名】 荒木 孝之

【発明者】

【住所又は居所】 大阪府摂津市西一津屋1番1号 ダイキン工業株式会社

淀川製作所内

【氏名】 田中 義人

【発明者】

【住所又は居所】 大阪府摂津市西一津屋1番1号 ダイキン工業株式会社

淀川製作所内

【氏名】 酒井 美保子

【特許出願人】

【識別番号】 000002853

【氏名又は名称】 ダイキン工業株式会社

【代理人】

【識別番号】 100065226

【弁理士】

【氏名又は名称】 朝日奈 宗太

【電話番号】 06-6943-8922

【選任した代理人】

【識別番号】 100098257

【弁理士】

【氏名又は名称】 佐木 啓二

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 001627

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9806918

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 硬化性含フッ素ポリマーを含んでなる光増幅材料

【特許請求の範囲】

【請求項1】 (I) 含フッ素プレポリマーと(II) 希土類金属イオンおよび/または希土類金属元素を含む化合物とからなる組成物であって、含フッ素プレポリマー(I)が、

- (1) フッ素含有率が25重量%以上の非晶性ポリマー、かつ
- (2) ポリマーの側鎖または主鎖末端に硬化性の部位を有することを特徴とする光増幅材料に用いるフッ素樹脂組成物。

【請求項2】 含フッ素プレポリマー(I)のフッ素含有率が40重量%以上である請求項1記載の光増幅材料に用いるフッ素樹脂組成物。

【請求項3】 含フッ素プレポリマー(I)が、 $1290\sim1320$ nmの波長範囲での吸光度係数の最大値が1 c m^{-1} 以下のポリマーである請求項1 または2 記載の光増幅材料に用いるフッ素樹脂組成物。

【請求項4】 含フッ素プレポリマー(I)が、 $1530\sim1570$ n mの 波長範囲での吸光度係数の最大値が1 c m $^{-1}$ 以下のポリマーである請求項 $1\sim3$ のいずれかに記載の光増幅材料に用いるフッ素樹脂組成物。

【請求項5】 含フッ素プレポリマー(I)が、 $600\sim900$ n m の波長範囲での吸光度係数の最大値が1 c m $^{-1}$ 以下のポリマーである請求項 $1\sim4$ のいずれかに記載の光増幅材料に用いるフッ素樹脂組成物。

【請求項 6 】 含フッ素プレポリマー(I)の硬化性部位が炭素-炭素二重結合である請求項 $1\sim5$ のいずれかに記載の光増幅材料に用いるフッ素樹脂組成物。

【請求項7】 含フッ素プレポリマー(I)が、そのポリマー側鎖末端に炭素一炭素二重結合を有する請求項6記載の光増幅材料に用いるフッ素樹脂組成物。

【請求項8】 炭素-炭素二重結合がラジカル反応性を有するエチレン性炭素-炭素二重結合である請求項6または7記載の光増幅材料に用いるフッ素樹脂組成物。

【請求項9】 炭素-炭素二重結合がカチオン反応性を有するエチレン性炭素-炭素二重結合である請求項6または7記載の光増幅材料に用いるフッ素樹脂組成物。

【請求項10】 含フッ素プレポリマー(I)が硬化性部位を有する含フッ素エチレン性単量体の繰り返し単位を含む重合体である請求項1~9のいずれかに記載の光増幅材料に用いるフッ素樹脂組成物。

【請求項11】 含フッ素プレポリマー(I)が、式(1):

【化1】

$$-(M) - (A) - (1)$$

[式中、構造単位Mは式(M):

【化2】

【請求項12】 含フッ素プレポリマー (I)が、式 (1)の重合体であり、構造単位Mが式 (M1):

(式中、 X^1 および X^2 は同じかまたは異なり、HまたはF; X^3 はH、F、 CH_3 または CF_3 ; X^4 および X^5 は同じかまたは異なり、H、Fまたは CF_3 ; R f は 炭素数 $1\sim 4$ 0 の含フッ素アルキル基または炭素数 $2\sim 1$ 0 ののエーテル結合を有する含フッ素アルキル基に Y^1 (Y^1 は末端にエチレン性炭素一炭素二重結合を有する炭素数 $2\sim 1$ 0 の 1 価の有機基)が $1\sim 3$ 個結合している有機基;a は $0\sim 3$ の整数;c は 0 または 1)で示される含フッ素エチレン性単量体に由来する構造単位M 1 である請求項 1 1 記載の光増幅材料に用いるフッ素樹脂組成物。

【請求項13】 含フッ素プレポリマー (I)が、式 (1)の重合体であり、構造単位Mが式 (M2):

【化4】

(式中、R f は炭素数 $1\sim 4$ 0 の含フッ素アルキル基または炭素数 $2\sim 1$ 0 0 の エーテル結合を有する含フッ素アルキル基に Y^1 (Y^1 は末端にエチレン性炭素 一 炭素二重結合を有する炭素数 $2\sim 1$ 0 の 1 価の有機基)が $1\sim 3$ 個結合している 有機基)で示される含フッ素エチレン性単量体に由来する構造単位 M 2 である請求項 1 1 記載の光増幅材料に用いるフッ素樹脂組成物。

【請求項14】 含フッ素プレポリマー (I) が、式 (1) の重合体であり、構造単位Mが式 (M3):

【化5】

(式中、Rfは炭素数1~40の含フッ素アルキル基または炭素数2~100の

エーテル結合を有する含フッ素アルキル基に Y^1 (Y^1 は末端にエチレン性炭素一炭素二重結合を有する炭素数 $2\sim 1$ 0 の 1 価の有機基)が $1\sim 3$ 個結合している有機基)で示される含フッ素エチレン性単量体に由来する構造単位M 3 である請求項 1 1 記載の光増幅材料に用いるフッ素樹脂組成物。

【請求項15】 前記式 (M)、 (M1)、 (M2) および (M3) における Rf中の Y 1 の少なくとも 1つが、 Rfの末端に結合している請求項 $11\sim 1$ 4のいずれかに記載の光増幅材料に用いるフッ素樹脂組成物。

【請求項16】 前記式 (M)、(M1)、(M2) および (M3) におけるRf中のY 1 が、

【化6】

$$-(O)_d$$
 $(C=O)_e$ $-Y^2$

(式中、 Y^2 は末端にエチレン性炭素 – 炭素二重結合を有する炭素数 $2 \sim 5$ のアルケニル基または含フッ素アルケニル基; d および e は同じかまたは異なり、 0 または 1)である請求項 1 5 記載の光増幅材料に用いるフッ素樹脂組成物。

【請求項17】 前記式 (M)、(M1)、(M2) および (M3) におけるRf中の Y^1 が、

$$-O (C = O) C X^{6} = C X^{7} X^{8},$$

(式中、 X^6 はH、F、 CH_3 または CF_3 ; X^7 および X^8 は同じかまたは異なり、HまたはF)である請求項14記載の光増幅材料に用いるフッ素樹脂組成物。

【請求項18】 請求項 $1\sim 17$ のいずれかに記載の含フッ素プレポリマー (I) と (II-1) 希土類金属イオンからなる光増幅材料に用いるフッ素樹脂 組成物。

【請求項19】 請求項1~17のいずれかに記載の含フッ素プレポリマー (I) と (II-2) 希土類有機金属錯体からなる光増幅材料に用いるフッ素樹脂組成物。

【請求項20】 (I) 含フッ素プレポリマーおよび(II) 希土類金属イオンおよび/または希土類金属元素を含む化合物に加え、(III) 活性エネルギー線硬化開始剤を含む請求項1~19のいずれかに記載の光増幅材料に用いる

フッ素樹脂組成物。

【請求項21】 含フッ素プレポリマー(I)が請求項8記載の含フッ素プレポリマーであり、活性エネルギー線硬化剤(III)が光ラジカル発生剤(III-1)である請求項20記載の光増幅材料に用いるフッ素樹脂組成物。

【請求項22】 含フッ素プレポリマー(I)が請求項9記載の含フッ素プレポリマーであり、活性エネルギー線硬化開始剤(III)が光酸発生剤である 請求項20記載の光増幅材料に用いるフッ素樹脂組成物。

【請求項23】 請求項 $1 \sim 220$ いずれかに記載のフッ素樹脂組成物において、含フッ素プレポリマー(I)を硬化してなる含フッ素光増幅材料。

【請求項24】 請求項1~22のいずれかに記載のフッ素樹脂組成物において、含フッ素プレポリマー(I)を光硬化してなる請求項23記載の含フッ素光増幅材料。

【請求項25】 コア部とクラッド部を有する光増幅型素子であって、コア部が請求項23または24記載の含フッ素光増幅材料からなる光増幅型素子。

【発明の詳細な説明】

 $[0\ 0\ 0\ 1]$

【発明の属する技術分野】

本発明は、硬化性含フッ素プレポリマーを含んでなる光学材料に関する。詳しくは光通信分野において用いられる光増幅技術に好適な材料に関する。

 $[0\ 0\ 0\ 2]$

【従来の技術】

光ファイバ網を用いた光通信システムは、大容量かつ高速のデータ伝送を可能にする。光ファイバとしては一般的には、石英系光ファイバが用いられている。しかし、近年、プラスチック光ファイバ(POF:Plastics Optical Fiber)において、広帯域(100 m伝送で400 M b p s)、低損失なGI(Graded Index)型と呼ばれるPOFが開発され、今後、各家庭内での光ネットワークの構築も考えられている。それぞれのファイバでは伝送に用いられている光の波長帯域が異なり、石英系では主に 1.3μ mおよび 1.5μ m帯が、プラスチック(アクリル)では 650μ m帯が主として用いられている。

[0003]

ところで、光ファイバが石英系、プラスチック系いずれのものであっても、光 通信システムでは、伝播、分岐、接続、スイッチングの際に生ずる損失が原因で 、光信号の減衰が生じる。光信号の減衰は、長距離伝送を行う場合に特に問題と なる。そこで、光信号の減衰を補償するため、光増幅器が必要になる。

$[0\ 0\ 0\ 4\]$

石英系光ファイバ網を用いた光通信システム用の光増幅器としては、例えば文 献(「Eェドープ光ファイバによる光増幅とその応用」、中沢正隆、応用物理第 59巻、第9号、pp.1175-1192(1990)) に開示されている、いわゆるファイバ型 光増幅器がある。これは、エルビウム(Er)陽イオン原子中の電子の可視~近 赤外領域の光線による励起と、約1.5 μmの波長の蛍光発生現象を応用したも のである。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】

しかし、Erドープ光ファイバによる光増幅器(EDFA)は30dB(1000 倍)の利得を得るために20~30メートルの長さの増幅用光ファイバが必要で ある。その理由は、例えば1.55μm用のファイバ型光増幅器はエルビウムイ オン (Er3+) を石英系ファイバにドープしたものであるが、ドープ量を多くす るとドープイオン同士の会合によるクラスターが形成され、増幅作用が低下して しまうからである。そのため、ドープ量を10~1000ppmと希薄にした上 で、ファイバ長を長くすることで増幅作用を得るようにしている。このように、 ファイバ型光増幅器(ガラス系)では、光増幅器の作用長を短縮するには限界が ある。すなわち、光増幅器の小型化、低価格化を図るにも限界がある。

[0006]

また、ベース材料が無機ガラス材料であるため、靱性や成形加工性は必ずしも 満足できるものではなかった。

[0007]

さらに、ファイバ型光増幅器(ガラス系)の場合、平面型の光増幅器を実現す ることが難しい。これは、光増幅器と他の光素子とにより光集積回路を構築する

場合などに弊害になる。

[0008]

一方、有機高分子材料への希土類元素陽イオンの添加も検討されている。例えば、特開平5-86189号公報には、有機基を有するクロロシラン類と希土類元素の塩化物を原料として得られる希土類金属イオンが、高分子鎖中に取り込まれたポリシロキサンが開示されている。また、特開平5-88026号公報には、希土類金属イオンのアセチルアセトン錯体のような有機溶媒への溶解性や耐酸化性に優れた錯体を、ポリアクリレートやポリシロキサン中に含む材料が開示されている。さらに、高分子学会予稿集、Vol. 43(1),29(1994)には、アクリル酸やメタクリル酸のような重合性有機酸の希土類元素陽イオン塩を合成し、かかる希土類陽イオン担持モノマーを重合または共重合させ、陽イオン濃度を10重量%程度まで高めることができる材料が報告されている。これらの方法により、成形加工性に優れる有機高分子材料に対して希土類元素陽イオンを高濃度で添加することができる。しかし、合成法が煩雑であり、産業上の応用において経済的制約となり得ること、および使用される樹脂が比較的耐熱性の低い樹脂に限られているといった欠点があった。

[0009]

また、希土類金属イオンの樹脂中への分散性を高めるためには、アクリル系樹脂を構成するポリマーの構造中に高い割合でカルボン酸基を含有させることが必要であるが、このようなアクリル系樹脂は吸水性が大きいものとなるため、実用上、水分の存在を嫌う光学材料として用いることができない。

$[0\ 0\ 1\ 0]$

また、耐熱性も充分ではなく、光増幅型素子の製造工程中、あるいは使用環境 下において、増幅特性の低下を生じていた。

$[0\ 0\ 1\ 1]$

さらに光源の波長として $1.3 \mu \text{ m}$ および $1.5 \mu \text{ m}$ 帯のものが使用される場合は、有機材料中の炭素 - 水素および酸素 - 水素結合がこの領域に吸収をもつため、光の透過性が低下するという本質的な欠点をかかえていた。そこで従来より、かかる水素原子を重水素(D)置換したり、フッ素置換をする検討がなされて

$[0\ 0\ 1\ 2]$

このように光増幅材料の分野における問題がすべて解決されたわけではなく、 上記の問題を解決できる新規な光増幅材料が望まれている。

$[0\ 0\ 1\ 3]$

【課題を解決するための手段】

本発明者らは、かかる目的を達成すべく鋭意研究を行った結果、特定の硬化性 含フッ素ポリマーと希土類元素を組み合わせてなる光増幅材料を用いることによって、上記の目的を達成できることを見出し、本発明を完成するに至った。

$[0\ 0\ 1\ 4]$

本発明の第1は、フッ素含有率が25重量%以上の非晶性ポリマーであってかつ、ポリマー側鎖または主鎖末端にエチレン性炭素ー炭素二重結合を有する含フッ素プレポリマー(I)と、希土類金属イオンおよび/または希土類金属を含む化合物(II)からな光増幅材料に用いるフッ素樹脂組成物に関する。

$[0\ 0\ 1\ 5]$

この含フッ素プレポリマー(I)は、1290~1320 n mの波長範囲および/または1530~1570 n mの波長範囲および/または600~900 n mの波長範囲での吸光度係数の最大値が1 c m $^{-1}$ 以下である含フッ素プレポリマーがより好ましい。

[0016]

特に好ましい含フッ素プレポリマー(I)としては、式(1):

[0017]

【化7】

$$-(M) + (A) - (1)$$

[0018]

[式中、構造単位Mは式(M):

[0019]

【化8】

[0020]

(式中、 X^1 および X^2 は同じかまたは異なり、HまたはF; X^3 はH、F、 CH_3 または CF_3 ; X^4 および X^5 は同じかまたは異なり、H、Fまたは CF_3 ; R f は炭素数 $1\sim 4$ 0の含フッ素アルキル基または炭素数 $2\sim 1$ 00のエーテル結合を有する含フッ素アルキル基に Y^1 (Y^1 は末端にエチレン性炭素-炭素二重結合を有する炭素数 $2\sim 1$ 0の1価の有機基)が $1\sim 3$ 個結合している有機基;a は0~3の整数;bおよびc は同じかまたは異なり、0または1)で示される含フッ素エチレン性単量体に由来する構造単位、構造単位Aは該構造単位Mを与える含フッ素エチレン性単量体と共重合可能な単量体に由来する構造単位である]で示され、構造単位Mを0. $1\sim 1$ 00 モル%および構造単位Aを $0\sim 9$ 9. 9モル%含み、数平均分子量が500~100000000

[0021]

本発明の第2は、前記第1の本発明のフッ素樹脂組成物用いて形成されたコア 部を有する光増幅型素子に関する。

[0022]

【発明の実施の形態】

本発明に用いる含フッ素プレポリマー(I)として好適なポリマーは、前記のとおり式(1):

[0023]

【化9】

$$-(M) + (1)$$

[0024]

[式中、構造単位Mは式(M):

[0025]

【化10】

[0026]

[0027]

つまり、ポリマー側鎖に反応により硬化可能なエチレン性炭素ー炭素二重結合を与える含フッ素エチレン性単量体に由来する構造単位Mのホモポリマー、またはその構造単位Mを必須成分として有する共重合体である。

[0028]

構造単位MのR f $において、<math>Y^1$ の少なくとも 1 個はR f の末端に結合していることが好ましい。

[0029]

本発明で用いる含フッ素プレポリマー(I)における構造単位Mは、なかでも式(M1):

[0030]
[
$$R = \{0030\}$$
[$R = \{0030\}$
[$R = \{00030\}$
[$R = \{000300\}$
[$R = \{00030\}$
[$R = \{000300\}$
[$R = \{00030$

[0031]

(式中、 X^1 および X^2 は同じかまたは異なり、HまたはF; X^3 はH、F、 CH_3 または CF_3 ; X^4 および X^5 は同じかまたは異なり、H、Fまたは CF_3 ; R f は 炭素数 $1\sim 4$ 0 の含フッ素アルキル基または炭素数 $2\sim 1$ 0 0 のエーテル結合を 有する含フッ素アルキル基に Y^1 (Y^1 は末端にエチレン性炭素 – 炭素二重結合を 有する炭素数 $2\sim 1$ 0 の 1 価の有機基)が $1\sim 3$ 個結合している有機基;a は $0\sim 3$ の整数;c は 0 または 1)で示される含フッ素エチレン性単量体に由来する 構造単位M 1 が好ましい。

[0032]

この構造単位M1を含む含フッ素プレポリマーは、特に近赤外透明性が高く、構造単位M1のホモポリマーに限らず、構造単位M1を増やした組成の共重合体においても近赤外透明性を高くすることができ、好ましいものである。

[0033]

さらに構造単位M1のより好ましい具体例は式(M2):

[0034]

【化12】

[0035]

(式中、Rfは炭素数 $1\sim40$ の含フッ素アルキル基または炭素数 $2\sim100$ のエーテル結合を有する含フッ素アルキル基に Y^1 (Y^1 は末端にエチレン性炭素ー炭素二重結合を有する炭素数 $2\sim10$ の1価の有機基)が $1\sim3$ 個結合している有機基)で示される含フッ素エチレン性単量体に由来する構造単位M2である。

[0036]

[0037]

また、構造単位M1の別の好ましい具体例は式(M3):

[0038]

【化13】

$$\begin{array}{c}
-\leftarrow C F_2 - C F \\
 & | \\
 O - R f
\end{array}$$
(M 3)

[0039]

(式中、Rfは炭素数 $1\sim40$ の含フッ素アルキル基または炭素数 $2\sim100$ のエーテル結合を有する含フッ素アルキル基に Y^1 (Y^1 は末端にエチレン性炭素ー炭素二重結合を有する炭素数 $2\sim10$ の1価の有機基)が $1\sim3$ 個結合している有機基)で示される含フッ素エチレン性単量体に由来する構造単位M3である。

[0040]

この構造単位M3はエチレン性炭素-炭素二重結合を末端に有する含フッ素ビニルエーテルの構造単位であり、近赤外透明性を高くでき、また他の含フッ素エチレン系単量体との共重合性が良好である点で好ましい。

[0041]

本発明で使用する式(1)の含フッ素プレポリマー(I)において構造単位M、M1、M2およびM3に含まれる Y^1 は、前記のとおり、末端にエチレン性炭素ー炭素二重結合を有する炭素数 $2\sim10$ の 1 価の有機基である。

[0042]

このY¹中の炭素-炭素二重結合は重縮合反応などを起こす能力を有し、硬化 (架橋)体を与えることができるものである。詳しくは、たとえばラジカルやカ チオンの接触によって、含フッ素プレポリマー(I)分子間で、または含フッ素 プレポリマー (I) と必要に応じて加えられる硬化 (架橋) 剤との間で重合反応 や縮合反応を起こし、硬化 (架橋) 物を与えることができるものである。

好ましいY¹の第1としては、

[0044]

【化14】

$$-(O)_{d}(C=O)_{e}-Y^{2}$$

[0045]

(式中、 Y^2 は末端にエチレン性炭素 – 炭素二重結合を有する炭素数 $2 \sim 5$ のアルケニル基または含フッ素アルケニル基; d および e は同じかまたは異なり、 0 または 1)である。

 $[0\ 0\ 4\ 6]$

好ましいY²としては、

[0047]

【化15】

 $-CX^{6} = CX^{7}X^{8}$

[0048]

(式中、 X^6 はH、F、 CH_3 または CF_3 ; X^7 および X^8 は同じかまたは異なり、HまたはF)であり、この基はラジカルやカチオンの接触による硬化反応性が高く、好ましいものである。

[0049]

好ましいY²の具体例としては、

[0050]

【化16】

$$CH_3$$
 $|$
 $-CH=CH_2$, $-CF=CH_2$, $-C=CH_2$, $-CF=CF_2$,

[0051]

などがあげられる。

[0052]

また好ましい Y^1 の第2としては、

[0053]

【化17】

$$-O (C=O) C X^{6} = C X^{7} X^{8}$$

[0054]

(式中、 X^6 はH、F、 CH_3 または CF_3 ; X^7 および X^8 は同じかまたは異なり、HまたはF)があげられ、この基は特にラジカルの接触による硬化反応性がより高い点で好ましく、光硬化などにより容易に硬化物を得ることができる点で好ましい。

[0055]

上記好ましい Y^1 の第2の具体例としては、

[0056]

【化18】

$$CH_3$$
|
 $-OC-CH=CH_2$, $-OC-C=CH_2$, $-OC-CF=CH_2$,
 \parallel
 O
 O

$$CF_{3}$$
|
 $-OC-C=CH_{2}, -OC-CF=CF_{2}$
|
 O

[0057]

などがあげられる。

[0058]

その他の好ましいY¹としては、

[0059]

【化19】

[0060]

などがあげられる。

$[0\ 0\ 6\ 1\]$

 Y^1 のなかでも、-O(C=O) C F=C H_2 の構造を有するものが近赤外透明性を高くでき、さらに硬化(架橋)反応性が特に高く、効率よく硬化物を得ることができる点で好ましい。

$[0\ 0\ 6\ 2]$

なお、前述の側鎖中に炭素-炭素二重結合を有する有機基Y¹は、ポリマー主 鎖末端に導入してもよい。

[0063]

本発明で用いる含フッ素プレポリマー(I)において、構造単位M、M1、M2 およびM3 に含まれる-Rf-は、炭素数1~40の含フッ素アルキレン基ま

たは炭素数2~100のエーテル結合を有する含フッ素アルキレン基である。このRf基は含まれる炭素原子にフッ素原子が結合していればよく、一般に、炭素原子にフッ素原子と水素原子または塩素原子が結合した含フッ素アルキレン基、エーテル結合を有する含フッ素アルキレン基であるが、フッ素原子をより多く含有する(フッ素含有率が高い)ものが好ましく、より好ましくはパーフルオロアルキレン基またはエーテル結合を有するパーフルオロアルキレン基である。含フッ素プレポリマー(I)中のフッ素含有量率は25重量%以上、好ましくは40重量%以上である。これらによって、含フッ素プレポリマー(I)の近赤外透明性を高くすることが可能となり、特に硬化物の耐熱性や弾性率を高くする目的で硬化度(架橋密度)を高くしても近赤外透明性を高く維持できるため好ましい。

 $[0\ 0\ 6\ 4]$

-Rf-基の炭素数は大きすぎると、含フッ素アルキレン基の場合は溶剤への溶解性を低下させたり透明性が低下することがあり、またエーテル結合を有する含フッ素アルキレン基の場合はポリマー自身やその硬化物の硬度や機械特性を低下させることがあるため好ましくない。含フッ素アルキレン基の炭素数は、好ましくは1~20、より好ましくは1~10である。エーテル結合を有する含フッ素アルキレン基の炭素数は好ましくは2~30、より好ましくは2~20である

[0065]

Rfの好ましい具体例としては、

[0066]

【化20】

$$\begin{array}{c} \mathsf{C}\,\mathsf{F}_{\,3} \\ | \\ -(\mathsf{C}\,\mathsf{F}_{\,2})_{\overline{\mathsf{m}}}(\mathsf{C}\,\mathsf{H}_{\,2})_{\overline{\mathsf{n}}} \ , \ -(\mathsf{C}\,\mathsf{F}_{\,2}\,\mathsf{C}\,\mathsf{F})_{\overline{\mathsf{m}}}(\mathsf{C}\,\mathsf{H}_{\,2})_{\overline{\mathsf{n}}} \ , \ -(\mathsf{C}\,\mathsf{H}_{\,2}\,\mathsf{C}\,\mathsf{F}_{\,2})_{\overline{\mathsf{m}}}(\mathsf{C}\,\mathsf{H}_{\,2})_{\overline{\mathsf{n}}} \ , \end{array}$$

$$CF_3$$
|
-(CH_2) $\frac{1}{n}$ C - ($m: 1 \sim 10, n: 0 \sim 5$),
|
 CF_3

$$\begin{array}{c} C F_3 \\ \downarrow \\ -(C F_2 C F_2)_{1} -(C F_2 C F)_{m} -(C H_2)_{m} \end{array}$$

$$(CF_2CF_2)_{1}(CH_2CF_2)_{m}(CH_2)_{n}$$

$$(1:1\sim10, m:1\sim10, n:0\sim5)$$

$$-(CFCF_{2}O)_{o}(CF_{2}O)_{p}(CX^{10}_{2}CF_{2}CF_{2}O)_{q}(CX^{11})_{r}(CF)_{s}(CH_{2})_{t}$$

$$| \qquad \qquad | \qquad \qquad |$$

$$X^{9}$$

$$X^{12}$$

または

$$\begin{array}{c} -(C \, F_{\, 2} \, C \, F \, O)_{\, \overline{o}} (C \, F_{\, 2} \, O)_{\, \overline{p}} (C \, F_{\, 2} \, C \, F_{\, 2} \, C \, X^{\, 10}_{\, 2} \, O)_{\, \overline{q}} \, C \, F_{\, 2} (C \, F)_{\, \overline{s}} (C \, H_{\, 2})_{\, \overline{t}} \\ | \\ X^{\, 9} \\ \end{array}$$

 $(X^9, X^{12} dF \pm c dCF_3; X^{10}, X^{11} dH \pm c dF;$

[0067]

などがあげられる。

[0068]

[0069]

構造単位M2を構成する単量体として好ましい具体例としては、

[0070]

【化21】

$$CH_2 = CFCF_2OCFCH_2O - Y^1$$
, $CH_2 = CFCF_2O(CFCF_2O)_{\overline{n}}CF - Y^1$, CF_3 CF_3

$$CH_2 = CFCF_2O(CFCF_2O)_{\overline{n}}CFCH_2 - Y^1$$
,
 CF_2 CF_2

(n:1~30の整数)、

$$CH_2 = CFCF_2O(CF_2CF_2O)_nCF_2 - Y^1$$

$$CH_2 = CFCF_2O(CF_2CF_2O)_TCF_2CH_2-Y^1$$
,

$$CH_2 = CFCF_2O(CF_2CF_2CF_2O)_{\overline{n}}CF_2CF_2-Y^1$$
.

$$CH_2 = CFCF_2O(CF_2CF_2CF_2O)_{\overline{n}}CF_2CF_2CH_2 - Y^1$$
.

$$CH_2 = CFCF_2O(CH_2CF_2CF_2O)_{\overline{n}}CH_2CF_2-Y^1$$

$$CH_2 = CFCF_2O(CH_2CF_2CF_2O)_{\overline{n}}CH_2CF_2CH_2 - Y^1$$

(n:1~30の整数)、

$$CH_2 = CFCF_2O(CF_2CF_2)_nY^1$$
,

$$CH_2 = CFCF_2O(CF_2CF)_nCH_2 - Y^1$$

[0071]

があげられる。

[0072]

より詳しくは、

[0073]

出証特2003-3071980

【化22】

$$CH_{2}=CFCF_{2}O+CFCF_{2}O+_{\pi}CFCH_{2}OCCX=CH_{2},$$

$$CF_{3} CF_{3} O$$

$$CH_{2}=CFCF_{2}O+(CFCF_{2}O)+_{\pi}CFCH_{2}OCH_{2}CHCH_{2}OCCX=CH_{2}$$

$$CF_{3} CF_{3} O$$

$$OCCX=CH_{2}$$

$$OCCX=CH_{2}$$

(XはH、CH₃、FまたはCF₃; nは0~30の整数)、

$$CH_2 = CFCF_2O + (CFCF_2O)_{\overline{n}}CFCH_2OCH = CH_2$$
,

$$CH_2 = CFCF_2O + CFCF_2O + nCF = CF_2$$

(n:0~30の整数)、

$$CH_2 = CFCF_2O + (CFCF_2O) + CFCOOCH = CH_2$$
,
 CF_3 CF_3

$$CH_2 = CFCF_2O + CFCF_2O + nCFCH_2OCH_2CH = CH_2$$
,
 CF_3 CF_3

$$CH_2 = CFCF_2O + CFCF_2O + nCFC - OCCX = CH_2$$

$$CF_3 \qquad CF_3 \qquad CF_3 \qquad Rf^2 \qquad O$$

$$CH_{2}CH=CH_{2}$$

$$CH_{2}=CFCF_{2}O+CFCF_{2}O+_{n}CF-C-OCCX=CH_{2}$$

$$CF_{3} CF_{3} O$$

$$CH_{2}CH=CH_{2}$$

(XdH, CH_3 , Fstdc F_3 ; ndo $\sim 30)$

[0074]

などがあげられる。

[0075]

構造単位M3を構成する単量体として好ましい具体例としては、

[0076]

【化23】

 $CF_{2}=CFOCF_{2}CF_{2}-Y^{1}$, $CF_{2}=CFOCF_{2}CF_{2}CH_{2}-Y^{1}$,

 $CF_2 = CFOCF_2CF_2CH_2OCH_2CHCH_2 - Y^1$,

 $CF_2 = CFO(CF_2CF)_{\overline{n}}Y^1$, $CF_2 = CFO(CF_2CFO)_{\overline{n}}CF_2CF_2CH_2 - Y^1$, CF_3

 $CF_2 = CFO + CF_2CFO + \frac{1}{n}CF_2CF_2CH_2OCH_2CHCH_2 - Y^1$ CF_3 Y^1

 $(n:1\sim30)$

 $CF_2 = CFO(CF_2)_3Y^1$, $CF_2 = CFO(CF_2)_3CH_2 - Y^1$,

 $CF_2 = CFOCF_2CF_2OCF_2 - Y^1$, $CF_2 = CFOCF_2CF_2OCF_2CH_2 - Y^1$,

 $CF_2 = CFOCF_2CF_2OCF_2CH_2OCH_2CHCH_2 - Y^1$,

 $CF_2 = CFOCF_2CF_2CH_2OCF_2CF_2-Y^1$,

 $CF_{2} = CFOCF_{2}CF_{2}CH_{2}OCF_{2}CF_{2}CH_{2} - Y^{1}$

[0077]

などがあげられる。

[0078]

さらに詳しくは、

[0079]

【化24】

$$CF_2 = CFO(CF_2CFO)_{\overline{m}}(CF_2)_{\overline{n}}CH_2OCCX = CH_2,$$

$$CF_3. . . O ,$$

$$CF_{2}=CFO(CF_{2}CFO)_{\overline{m}}(CF_{2})_{\overline{n}}CH_{2}OCH_{2}CHCH_{2}OCCX=CH_{2},$$

$$CF_{3}$$

$$OCCX=CH_{2}$$

$$CF_2 = CFO(CF_2CFO)_m(CF_2)_nCH_2OCH = CH_2,$$

$$CF_3$$

$$CF_2=CFO(CF_2CFO)_m(CF_2)_nCH_2OCH_2CHOCH=CH_2,$$

$$CF_3 \qquad OCH=CH_2$$

$$CF_2 = CFO(CF_2CFO)_{\overline{m}}(CF_2)_{\overline{n}}COOCH = CH_2$$
.
 CF_3

$$CF_2 = CFO(CF_2CFO)_{\overline{m}}(CF_2)_{\overline{n}}CH_2OCH_2CH = CH_2,$$

$$CF_3$$

$$CF_2 = CFO(CF_2CFO)_m(CF_2)_nCH_2OCH_2CHCH_2OCH_2CH=CH_2$$
.
 CF_3
 $OCH_2CH=CH_2$

$$CF_{2}=CFO + (CF_{2}CFO) + (CF_{2}) + (CF_$$

 $(R f^1, R f^2$ は炭素数 $1 \sim 5$ のパーフルオロアルキル基)、

$$C H_{2}CH=CH_{2}$$

$$C F_{2}=C FO - (C F_{2}C FO)_{m} - (C F_{2})_{n} C - OC C X=CH_{2}$$

$$C F_{3} \qquad \qquad | \qquad | \qquad |$$

$$C H_{2}CH=CH_{2}$$

$$C H_{2}CH=CH_{2}$$

 $(m: 0 \sim 3.0; n: 1 \sim 3; X \downarrow H, CH_3, F \sharp h \downarrow L \downarrow CF_3)$

[0080]

などがあげられる。

[0081]

これらの構造単位M2およびM3以外に、含フッ素プレポリマー(I)の構造 単位Mを構成する単量体の好ましい具体例としては、たとえば、

[0082]

【化25】

$$CF_2 = CFCF_2 - O - Rf - Y^1$$
, $CF_2 = CFCF_2ORf - CH_2CHCH_2 - Y^1$,

$$CF_2 = CF - Rf - Y^1$$
, $CF_2 = CF - Rf CH_2CHCH_2 - Y^1$,
 Y^1

$$CH_2=CH-R f-Y^1$$
, $CH_2=CH-R f-CH_2CHCH_2-Y^1$, Y^1

$$CH_2 = CHO - R f - Y^1$$
, $CH_2 = CHOR f - CH_2CHCH_2 - Y^1$
 Y^1

(Rfは前述の例と同じ)

[0083]

などがあげられる。

[0084]

より具体的には、

[0085]

【化26】

 $CF_2 = CFCF_2OCF_2CF_2CF_2 - Y^1$, $CF_2 = CFCF_2OCF_2CF_2CF_2CH_2 - Y^1$,

 $CF_2 = CFCF_2OCF_2CF-Y^1$, $CF_2 = CFCF_2OCF_2CFCH_2-Y^1$, $CF_3 = CFCF_2OCF_2CFCH_2-Y^1$, $CF_3 = CFCF_2OCF_2CFCH_2-Y^1$,

 $CF_2 = CFCF_2OCF_2CFCH_2OCH_2CHCH_2 - Y^1$, CF^3 Y^1

 $CF_2 = CFCF_2 - Y^1$, $CF_2 = CFCF_2CH_2 - Y^1$,

 $\label{eq:cf2} \begin{array}{c} \texttt{CF}_2 \\ \texttt{=} \\ \texttt{CFCF}_2 \\ \texttt{CH}_2 \\ \texttt{OCH}_2 \\ \texttt{CHCH}_2 \\ - \\ \texttt{Y}^1 \end{array} .$

 $CH_2 = CHCF_2CF_2CH_2CH_2 - Y^1$, $CH_2 = CHCF_2CF_2 - Y^1$,

 $CH_2 = CHCF_2CF_2CH_2 - Y^1$, $CH_2 = CHCF_2CF_2CF_2CF_2 - Y^1$,

 $CH_2 = CHCF_2CF_2CF_2CF_2CH_2 - Y^1$,

 $CH_2 = CHCF_2CF_2CF_2CF_2CH_2OCH_2CHCH_2 - Y^1 ,$ Y^1

 $CH_2 = CHOCH_2CF_2CF_2 - Y^1$, $CH_2 = CHOCH_2CF_2CF_2CH_2 - Y^1$

[0086]

などがあげられる。

[0087]

本発明で用いる含フッ素プレポリマー(I)において、構造単位Aは任意成分であり、構造単位M、M1、M2またはM3と共重合し得る単量体であれば特に限定されず、目的とする含フッ素プレポリマー(I)やその硬化物の用途、要求特性などに応じて適宜選択すればよい。

[0088]

構造単位Aとしては、たとえばつぎの構造単位が例示できる。

[0089]

①官能基を有する含フッ素エチレン性単量体から誘導される構造単位 この構造単位①は、含フッ素プレポリマー(I)およびその硬化物の近赤外透 明性を高く維持しながら、基材への密着性や溶剤、特に汎用溶剤への溶解性を付与できる点で好ましく、そのほか Y^1 が関与する以外の架橋性などの機能を付与できる点で好ましい。

[0090]

官能基を有する好ましい含フッ素エチレン性単量体の構造単位①は、式 (3)

•

[0091]

[1k.2 7]

$$\begin{array}{c|c}
--(CX^{11}X^{12}-CX^{13})-\\
& |\\
& (CX^{14}_{2})_{h}-(O)_{i}-R f^{4}-Z^{1}
\end{array}$$
(3)

[0092]

(式中、 X^{11} 、 X^{12} および X^{13} は同じかまたは異なりHまたはF; X^{14} はH、F、 CF_3 ; hは $0\sim2$ の整数; iは0または1; R f 4 は炭素数 $1\sim4$ 0の含フッ素アルキレン基または炭素数 $2\sim1$ 00のエーテル結合を有する含フッ素アルキレン基; Z^1 は-OH、 CH_2 OH、-COOH、カルボン酸誘導体、-SO $_3$ H、スルホン酸誘導体、 X^2 +シ基およびシアノ基よりなる群から選ばれる官能基)で示される構造単位であり、なかでも、

 $CH_2 = CFCF_2ORf^4 - Z^1$

(式中、 $R f^4$ および Z^1 は前記と同じ)から誘導される構造単位が好ましい。

[0093]

より具体的には、

[0094]

【化28】

[0095]

(式中、 Z^1 は前記と同じ)などの含フッ素エチレン性単量体から誘導される構造単位が好ましくあげられる。

[0096]

また、

$$CF_2 = CFORf^4 - Z^1$$

(式中、R f 4 および Z^1 は前記と同じ)から誘導される構造単位も好ましく例示でき、より具体的には、

[0097]

【化29】

 $CF_2 = CFOCF_2CF_2 - Z^1$, $CF_2 = CFOCF_2CF_2CH_2 - Z^1$,

CF₂=CFOCF₂CFOCF₂CF₂CH₂-Z¹
|
CF₃

 $CF_2 = CFO(CF_2)_3Z^1$, $CF_2 = CFO(CF_2)_3CH_2 - Z^1$.

 $CF_2 = CFOCF_2CF_2OCF_2 - Z^1$, $CF_2 = CFOCF_2CF_2OCF_2CH_2 - Z^1$.

 $CF_2 = CFOCF_2CF_2CH_2OCF_2CF_2-Z^1$.

 $CF_2 = CFOCF_2CF_2CH_2OCF_2CF_2CH_2 - Z^1$

[0098]

(式中、 Z^1 は前記と同じ)などの単量体から誘導される構造単位があげられる

[0099]

その他、官能基含有含フッ素エチレン性単量体としては、

[0100]

【化30】

 $CF_{2} = CFCF_{2} - O - Rf - Z^{1}$, $CF_{2} = CF - Rf - Z^{1}$,

 $CH_2=CH-R f-Z^1$, $CH_2=CHO-R f-Z^1$

(R f は式 (M) のR f と同じ)

 $[0\ 1\ 0\ 1]$

などがあげられ、より具体的には、

[0102]

【化31】

 $CF_2 = CFCF_2OCF_2CF_2CF_2 - Z^1$, $CF_2 = CFCF_2OCF_2CF_2CF_2CH_2 - Z^1$, $CF_2 = CFCF_2OCF_2CF - Z^1$, $CF_2 = CFCF_2OCF_2CF - CH_2 - Z^1$,

 $CF_2 = CFCF_2 - Z^1$, $CF_2 = CFCF_2CH_2 - Z^1$,

 $CH_2 = CHCF_2CF_2CH_2CH_2 - Z^1$, $CH_2 = CHCF_2CF_2 - Z^1$,

 $CH_2 = CHCF_2CF_2CH_2 - Z^1$, $CH_2 = CHCF_2CF_2CF_2CF_2 - Z^1$,

 $CH_2 = CHCF_2CF_2CF_2CF_2CH_2 - Z^1$, $CH_2 = CHO - CH_2CF_2CF_2 - Z^1$,

 $CH_2 = CHOCH_2CF_2CF_2CH_2 - Z^1$

[0103]

(式中、 Z^1 は前記と同じ) などがあげられる。

[0104]

ただし、-OH基、-COOH基、-SO₃H基を有する単量体を用いる場合は、近赤外透明性を低下させない範囲の量であることが好ましい。

[0105]

②官能基を含まない含フッ素エチレン性単量体から誘導される構造単位

この構造単位②は含フッ素プレポリマー(I)またはその硬化物の近赤外透明性をより一層高く維持できる点で、またさらに高透明性化することができる点で好ましい。また単量体を選択することでポリマーの機械的特性やガラス転移温度などを調整でき、特に構造単位Mと共重合してガラス転移点を高くすることができ、好ましいものである。

[0106]

この含フッ素エチレン性単量体の構造単位②としては、式(4):

[0107]

【化32】

$$\begin{array}{c}
-(C X^{15} X^{16} - C X^{17}) \\
| \\
(C X^{18}_{2})_{hi} + (O)_{ii} + (R f^{5}_{i})_{j} - Z^{2}
\end{array}$$
(4)

[0108]

(式中、 X^{15} 、 X^{16} および X^{18} は同じかまたは異なりHまたはF; X^{17} はH、Fまたは CF_3 ; h1、i1および jは0または1; Z^2 はH、FまたはC1;Rf 5 は炭素数 $1\sim 2$ 0の含フッ素アルキレン基または炭素数 $2\sim 1$ 00のエーテル結合を含む含フッ素アルキレン基)で示されるものが好ましい。

[0109]

具体例としては、

[0110]

【化33】

$$CF_2 = CF_2$$
, $CF_2 = CH_2$, $CF_2 = CFCI$, $CF_2 = CFCF_3$,

$$CF_{2}=C < \frac{CF_{3}}{CF_{3}}, CF_{2}=CFO(CF_{2})_{n}F, CH_{2}=C(CF_{3})_{2},$$

$$(n: 1 \sim 5)$$

$$CF_2 = CFH$$
, $CF_2 = CC1_2$, $CF_2 = CFOCF_2CFO - C_3F_7$, $CF_2 = CFOCF_2CFO - C_3F_7$

$$CH_2 = CF(CF_2)_nZ^2$$
 (Z^2 は式(4)と同じ、 $n:1\sim10$)、

$$CH_2 = CHOCH_2 + (CF_2)_n Z^2$$
 (Z^2 は式(4)と同じ、 $n: 1 \sim 10$)、

$$CH_2 = CHOCH_2 + (CF_2) - Z^2$$
 (Z^2 は式(4)と同じ、 $n: 1 \sim 10$)

[0111]

などの単量体から誘導される構造単位が好ましくあげられる。

[0112]

③フッ素を有する脂肪族環状の構造単位

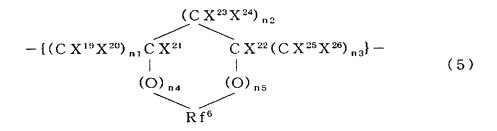
この構造単位③を導入すると、透明性を高くでき、また、より近赤外透明性を 高めることが可能となり、さらに高ガラス転移温度の含フッ素プレポリマー(I)が得られ、硬化物にさらなる高硬度化が期待できる点で好ましい。

[0113]

含フッ素脂肪族環状の構造単位③としては式(5):

[0114]

【化34】



[0115]

(式中、 X^{19} 、 X^{20} 、 X^{23} 、 X^{24} 、 X^{25} および X^{26} は同じかまたは異なり X^{20} は X^{22} は同じかまたは異なり X^{20} は X^{20} は X^{20} は同じかまたは異なり X^{20} は X^{20} は X^{20} は同じかまたは異なり X^{20} は X^{20} は同じかまたは異なり X^{20} は可じかまたは異なり X^{20} は同じかまたは異なり X^{20} は可じかまたは X^{20} は同じかまたは異なり X^{20} は可じかまたは X^{20} は可じかまたな X^{20} は可じかまたは X^{20} は可じかまたな X^{20} は可じかな X^{20} は可じかな X^{20} は可じかな X^{20} は可じかな X^{20} は X^{2

たとえば、

[0117]

【化35】

$$\begin{array}{c|c}
+ C X^{21} - C X^{22} - \\
0 & 0 \\
R f^{6}
\end{array}$$

[0118]

(式中、R f 6 、X 21 および X 22 は前記と同じ)で示される構造単位があげられる。

[0119]

具体的には、

【化36】

[0121]

(式中、 X^{19} 、 X^{20} 、 X^{23} および X^{24} は前記と同じ) などがあげられる。

[0122]

④フッ素を含まないエチレン性単量体から誘導される構造単位

[0123]

構造単位④を導入することによって、汎用溶剤への溶解性が向上したり、添加 剤、たとえば光触媒や必要に応じて添加する硬化剤との相溶性を改善できる。

[0124]

非フッ素系エチレン性単量体の具体例としては、

α オレフィン類:

エチレン、プロピレン、ブテン、塩化ビニル、塩化ビニリデンなど ビニルエーテル系またはビニルエステル系単量体:

 $CH_2 = CHOR$ 、 $CH_2 = CHOCOR$ (R:炭素数 $1 \sim 20$ の炭化水素基) など

アリル系単量体:

 $CH_2=CHCH_2CI$ 、 $CH_2=CHCH_2OH$ 、 $CH_2=CHCH_2COOH$ 、 $CH_2=CHCH_2B$ rなど

アリルエーテル系単量体:

[0125]

【化37】

CH₂=CHCH₂OR (R:炭素数1~20の炭化水素基) 、

 $CH_2 = CHCH_2OCH_2CH_2COOH$.

[0126]

アクリル系またはメタクリル系単量体:

アクリル酸、メタクリル酸、アクリル酸エステル類、メタクリル酸エステル類のほか、無水マレイン酸、マレイン酸、マレイン酸エステル類など

などがあげられる。

[0127]

[0128]

⑤脂環式単量体から誘導される構造単位

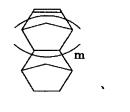
構造単位Mの共重合成分として、より好ましくは構造単位Mと前述の含フッ素 エチレン性単量体または非フッ素エチレン性単量体(前述の③、④)の構造単位 に加えて、第3成分として脂環式単量体構造単位⑤を導入してもよく、それによって高ガラス転移温度化や高硬度化が図られる。

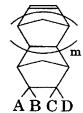
[0129]

脂環式単量体⑤の具体例としては、

[0130]

【化38】



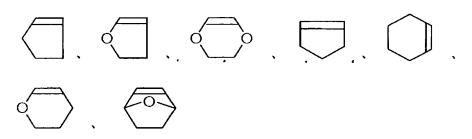


[0 1 3 1]

 $(m t 0 \sim 3$ の整数; A、B、CおよびDは同じかまたは異なり、H、F、C I、COOH、CH2OHまたは炭素数 $1 \sim 5$ のパーフルオロアルキル基など)で示されるノルボルネン誘導体、

[0132]

【化39】



[0133]

などの脂環式単量体や、これらに置換基を導入した誘導体などがあげられる。

[0134]

本発明で用いる含フッ素プレポリマー(I)において、構造単位M(M1、M2、M3)と構造単位Aの組合せや組成比率は、構造単位Mと構造単位Aの組合せが非晶性となり得る組合せの範囲、およびフッ素含有率が25重量%以上の範囲で、上記の例示から、目的とする用途、物性(特にガラス転移温度、硬度など)、機能(透明性、近赤外透明性)などによって種々選択できる。

[0135]

含フッ素プレポリマー(I)は、構造単位M(M1、M2、M3)を必須成分として含むものであり、構造単位M自体で近赤外透明性を高く維持し、透明性を付与する機能と硬化により硬化物に硬さ、耐熱性、耐摩耗性、耐擦傷性、耐溶剤性を付与できる機能を併せもつという特徴を有している。また、構造単位Mの含有量を調整することで屈折率の制御が可能であるという特徴をも有している。したがって含フッ素プレポリマー(I)は、構造単位Mを多く含む組成、極端には構造単位Mのみ(100モル%)からなる重合体であっても近赤外透明性を高く維持できる。さらに同時に硬化(架橋)密度の高い硬化物が得られ、高硬度、耐摩耗性、耐擦傷性、耐熱性に優れた被膜が得られる。

[0136]

またさらに、含フッ素プレポリマー(I)の構造単位Mと構造単位Aとからなる共重合体の場合、構造単位Aを前述の例示から選択することによって、さらに高硬度(高ガラス転移温度)や近赤外透明性の高い硬化物を与えるプレポリマーとすることができる。

[0137]

含フッ素プレポリマー(I)の構造単位Mと構造単位Aとの共重合体の場合、構造単位Mの含有比率は、含フッ素プレポリマー(I)を構成する全単量体に対し0.1モル%以上であればよいが、硬化(架橋)により高硬度で耐摩耗性、耐擦傷性に優れ、耐薬品性、耐溶剤性に優れた硬化物を得るためには2.0モル%以上、好ましくは5モル%以上、より好ましくは10モル%以上とすることが好ましい。

[0138]

特に耐熱性、透明性、低吸水性に優れた硬化被膜の形成が必要な光導波路用材料の用途においては、10モル%以上、好ましくは20モル%以上、さらには50モル%以上含有することが好ましい。

[0139]

本発明で用いる硬化性含フッ素プレポリマー(I)は、構成単位Mの比率を増 やしても(硬化部位を増やしても)透明性は低下しないため、特に近赤外領域に おける光増幅材料用途において好ましい特性を有している。

[0140]

またさらに硬化性含フッ素プレポリマー(I)は、光通信用用途における光増幅材料など高い透明性を必要とする場合、構造単位Mと構造単位Aの組合せが非晶性となり得る組合せと組成を有することが重要である。ここで、非晶性とはDSC分析において、昇温速度10C/m i nの条件で測定した際に実質的に融解に基づく吸熱ピークが観測されないか、もしくは融解熱量が1J/g以下である性質を示す。

[0141]

また、硬化性含フッ素プレポリマー (I) のフッ素含有率は25重量%以上が好ましい。

[0142]

フッ素含有率が低いと、近赤外領域での透明性が低下する。また、フッ素含有率が低いと吸水性も高くなり、光通信用などの光学材料としては実質的には使用できなくなる。光増幅材料用途としては、最も好ましくはフッ素含有率は40重

量%以上である。

[0143]

本発明で用いる硬化性含フッ素プレポリマー(I)は、増幅の対象となる特定の通信帯域($1290\sim1320$ n m または $1530\sim1570$ n m または $600\sim900$ n m)における吸光度係数の最大値が1 c m 1 以下のものが好ましい。これより高い吸光度係数を示すものは光通信に用いる光増幅材料としては適さない。

[0144]

本発明のフッ素樹脂組成物におけるもう一方の成分である希土類金属イオンおよび/または希土類金属含有化合物(II)(以下、単に「希土類金属元素」という)は、樹脂組成物に光増幅作用を付与する機能を果たすために配合される。

[0145]

[0146]

分子量が低すぎると、硬化後であっても機械的物性が不充分となりやすく、特に硬化物や硬化膜が脆く強度不足となりやすい。分子量が高すぎると、溶剤溶解性が悪くなったり、特に薄膜形成時に成膜性やレベリング性が悪くなりやすく、また含フッ素プレポリマーの貯蔵安定性も不安定となりやすい。光導波路用途としては、最も好ましくは数平均分子量が5000から100000範囲から選ばれるものである。

[0147]

含フッ素プレポリマー(I)は、含フッ素プレポリマー自体(硬化前)の1290~1320nmの波長範囲または1530~1570nmの波長範囲または600~900nmの波長範囲で吸光度係数の最大値が1cm-l以下であることが好ましく、さらには0.5cm-l以下、特には0.1cm-l以下であることが好ましい。さらに屈折率としてndで1.3~1.7の範囲のものが好ましい。この調整は、構造単位Mの種類、含有率、必要に応じて用いられる構造単位Aの

種類を種々決定することによって可能である。これらの調整によって、導波路の 形成の際にクラッドの選択が容易となる。

[0148]

またさらに含フッ素プレポリマーでは、汎用溶剤に可溶であることが好ましく、たとえばケトン系溶剤、酢酸エステル系溶剤、アルコール系溶剤、芳香族系溶剤の少なくとも1種に可溶または上記汎用溶剤を少なくとも1種含む混合溶剤に可溶であることが好ましい。

[0149]

汎用溶剤に可溶であることは、特に、光導波路を形成するプロセスにおいて 3 μ m程度の薄膜形成が必要な際、成膜性、均質性に優れるため好ましく、光導波路形成における生産性の面でも有利である。

[0150]

本発明で用いる含フッ素プレポリマー(I)を得るためには、一般には、

- ①Y¹を有する単量体を予め合成し、重合して得る方法
- ②一旦、他の官能基を有する重合体を合成し、その重合体に高分子反応により官能基変換し、官能基 Y^1 を導入する方法

のいずれの方法も採用できる。

[0151]

ただし①の方法では、側鎖末端の炭素-炭素二重結合を反応(硬化)させずに側鎖に炭素-炭素二重結合を有する含フッ素プレポリマー(I)を得るためには、(共)重合性のモノマー中の2種の二重結合(主鎖となる二重結合と側鎖となる二重結合)の反応性を変えることにより、一方の二重結合のみ重合に関与させる必要があり、かかる方法では、側鎖に二重結合を有する含フッ素プレポリマーを得る重合条件の選択が難しいこと、また、得られる含フッ素プレポリマー中の側鎖の二重結合自体の硬化反応性をあまり高くしにくいので、②の方法が好ましい。

[0152]

②の方法は、硬化反応させずに本発明の含フッ素プレポリマーを得るのが容易であり、また、硬化反応性の高い炭素-炭素二重結合も側鎖に導入できる点で好

ましい方法である。

[0153]

②の方法のなかでも、後述するように、たとえば一旦ヒドロキシル基またはヒドロキシル基を有する有機基 Y^3 を有する含フッ素単量体の構造単位Nと、必要に応じてNと共重合可能な単量体の構造単位Bからなる含フッ素重合体を合成したのち、不飽和カルボン酸またはその誘導体を反応させて、炭素-炭素二重結合をポリマーの側鎖末端に導入する方法が好ましく採用できる。

[0154]

以下にその詳細を例示する。

[0155]

まず、式(2):

[0156]

【化40】

$$-(N)-(B)-(2)$$

[0157]

[式中、構造単位Nは式(N):

[0158]

【化41】

[0159]

(式中、 X^1 および X^2 は同じかまたは異なり、HまたはF; X^3 はH、F、 CH_3 または CF_3 ; X^4 および X^5 は同じかまたは異なり、H、Fまたは CF_3 ; R f f は炭素数 $1\sim 4$ 0の含フッ素アルキル基または炭素数 $2\sim 1$ 00のエーテル結合を有する含フッ素アルキル基に Y^3 (Y^3 はヒドロキシル基またはヒドロキシル基を有する炭素数 $1\sim 1$ 0の1価の有機基)が $1\sim 3$ 個結合している有機基;a は $0\sim 3$ の整数;b およびc は同じかまたは異なり、0 または1)で示される含フ

ッ素エチレン性単量体に由来するヒドロキシル基含有構造単位、構造単位Bは該構造単位Nを与えるヒドロキシル基含有含フッ素エチレン性単量体と共重合可能な単量体に由来する構造単位である]で示され、構造単位Nを $0.1\sim100$ モル%および構造単位Bを $0\sim99.9$ モル%含むヒドロキシル基含有含フッ素重合体 (IV)と、不飽和カルボン酸またはその誘導体をエステル化反応させて、含フッ素プレポリマー (I)を製造する。

[0160]

$[0\ 1\ 6\ 1\]$

ヒドロキシル基含有含フッ素重合体(IV)と反応させる不飽和カルボン酸またはその誘導体としては、末端に炭素-炭素二重結合を有するカルボン酸またはその誘導体であればよいが、なかでも α , β - 不飽和カルボン酸またはその誘導体が好ましい。

[0162]

たとえば、

[0163]

【化42】

$$CH_2 = C$$
 $COOH$

[0164]

[0165]

【化43】

$$CH_2 = C$$
 COX
. . .

[0166]

(式中、Rは前記と同じ、XはClまたはF)で示される酸ハライドのほか、マレイン酸、無水マレイン酸、マレイン酸モノアルキルエステルなどがあげられる

$[0\ 1\ 6\ 7]$

なかでも不飽和カルボン酸ハライドを採用するときは反応を室温で行なうことができ、生成ポリマーのゲル化を防止することができるため好ましい。

[0168]

具体的には、

[0169]

【化44】

[0170]

が特に好ましいものである。

$[0 \ 1 \ 7 \ 1]$

ヒドロキシル基含有含フッ素重合体(IV)に α , β -不飽和カルボン酸ハライドを反応させる方法は特に限定されるものではないが、通常、ヒドロキシル基含有含フッ素重合体(IV)を溶剤に溶解し、それに α , β -不飽和カルボン酸ハライドを-20 ~ 40 \sim 程度の温度で撹拌混合し、反応させればよい。

[0172]

この反応においては、反応によってHCIやHFが副生するがこれらを捕捉する目的で適当な塩基を加えることが望ましい。塩基としては、ピリジン、N,Nージメチルアニリン、テトラメチル尿素、トリエチルアミンなどの3級アミン、

金属マグネシウムなどがあげられる。また、反応の際に原料の α , β - 不飽和カルボン酸や得られた含フッ素プレポリマー中の炭素 - 炭素二重結合が重合反応を起こすことを禁止するための禁止剤を共存させてもよい。

[0173]

禁止剤としては、ハイドロキノン、tーブチルハイドロキノン、ハイドロキノンモノメチルエーテルなどがあげられる。

[0174]

不飽和カルボン酸またはその誘導体を反応させる前のヒドロキシル基含有含フッ素重合体(IV)は、それぞれ構成単位に相当するヒドロキシル基を有するエチレン性単量体(N)、使用する場合共重合成分となる単量体(B)を公知の方法で(共)重合することで得られる。重合方法はラジカル重合法、アニオン重合法、カチオン重合法などが利用できる。なかでもヒドロキシル基含有重合体(IV)を得るために例示した各単量体はラジカル重合性が良好である点、さらには得られる重合体の組成や分子量などの品質のコントロールがしやすい点、工業化しやすい点から、ラジカル重合法が好ましく用いられる。

[0175]

ラジカル重合を開始するには、ラジカル的に進行するものであれば手段は何ら制限されないが、たとえば有機または無機ラジカル重合開始剤、熱、光、あるいは電離放射線などによって開始される。重合の形態も溶液重合、バルク重合、懸濁重合、乳化重合などを用いることができる。また、分子量は重合に用いるモノマーの濃度、重合開始剤の濃度、連鎖移動剤の濃度、温度などによって制御される。共重合体組成は仕込み単量体のモノマー組成により制御可能である。

[0176]

本発明においては、硬化性含フッ素プレポリマー(I)に希土類金属(II)を含有させる。希土類金属(II)は、フッ素樹脂組成物に光増幅作用を付与する機能を果たす。本発明に用いられる希土類金属は、周期律表の3A族に含まれるスカンジウム(Sc)、イットリウム(Y)、およびランタノイドとして総称される以下の元素、すなわちランタン(La)、セリウム(Ce)、プラセオジウム(Pr)、ネオジウム(Nd)、プロメチウム(Pm)、サマリウム(Sm

)、ユーロピウム(Eu)、ガドリニウム(Gd)、テルビウム(Tb)、ジスプロシウム(Dy)、ホルミウム(Ho)、エルビウム(Er)、ツリウム(Tm)、イッテルビウム(Yb)、ルテチウム(Lu)のいずれかを表す。本発明のフッ素樹脂組成物は、最終的には希土類金属元素を含むが、希土類金属元素は単独でも、複数種混合してもよい。

[0177]

希土類金属元素は、通常、ハロゲン化物や塩もしくは錯体といった化合物の形態で配合される。具体的には、塩化物、臭化物、ヨウ化物などのハロゲン化物;硝酸塩、過塩素酸塩、臭素酸塩、酢酸塩、硫酸塩などの塩が硬化性含フッ素プレポリマー(I)への分散性の点で好適である。また、複硝酸塩、複硫酸塩、キレート化物、錯体も使用可能である。特に β ジケトンによる錯体は好適である。

[0178]

本発明に好適な希土類金属含有化合物としては、塩化プラセオジウム、臭化プラセオジウム、ヨウ化プラセオジウム、硝酸プラセオジウム、過塩素酸プラセオジウム、東素酸プラセオジウム、酢酸プラセオジウム、硫酸プラセオジウム等のプラセオジウム化合物;塩化ネオジウム、臭水ネオジウム、酢酸ネオジウム、硝酸ネオジウム、過塩素酸ネオジウム、真化ユーロピウム、真化ユーロピウム、ヨウ化ユーロピウム、硝酸ユーロピウム、過塩素酸ユーロピウム、臭素酸ユーロピウム、臭素酸ユーロピウム、真化ジスプロシウム、硫酸ユーロピウム、等のユーロピウム、は低ジスプロシウム、非酸ジスプロシウム、硝酸ジスプロシウム、硝酸ジスプロシウム、硫酸ジスプロシウム、硫酸ジスプロシウム、硫酸ジスプロシウム、硫酸ジスプロシウム、硫酸ジスプロシウム、硫酸ジスプロシウム、硫酸ジスプロシウム、硫酸ジスプロシウム、硫酸ジスプロシウム、硫酸ジスプロシウム、硫酸ジスプロシウム、硫酸ジスプロシウム、硫酸ジスプロシウム、硫酸ジスプロシウム、黄化エルビウム、点点素酸エルビウム、臭素酸エルビウム、非酸エルビウム、硝酸エルビウム、過塩素酸エルビウム、臭素酸エルビウム、酢酸エルビウム、硫酸エルビウム、硫酸エルビウム化合物等をあげることができる。

[0179]

また、好適な希土類金属を含む錯体としては、たとえばトリス (ジベンゾイルメチド) エルビウム (III) 、トリス (ベンゾイルトリフルオロアセトナト)

エルビウム(III)、トリス(ヘキサフルオロアセトナト)エルビウム(III)、トリス(ジベンゾイルメチド)エルビウム(III)、トリス(ベンゾイルトリフルオロアセトナト)エルビウム(III)、トリス(ヘキサフルオロアセトナト)エルビウム(III)、トリス(ジベンゾイルメチド)ネオジウム(III)、トリス(ベンゾイルトリフルオロアセトナト)ネオジウム(III)、トリス(ヘキサフルオロアセトナト)ネオジウム(III)、トリス(ヘキサフルオロアセトナト)ネオジウム(III)のようなテトラキス錯体であってもよい。

[0180]

このうち、光増幅器の用途では、近赤外線の蛍光発生能を有するプラセオジウム塩、ネオジウム塩およびエルビウム塩が特に好適であり、なかでもシリカガラス等の無機ガラスのファイバに好適な信号波長である1300~1550nm程度の波長の蛍光発生能のあるネオジウム塩、プラセオジウム塩およびエルビウム塩が最も好適である。また、有機高分子材料を光ファイバとして用いる場合に使用される可視波長域である650nm帯の増幅にはユーロピウム塩が最も好適である。

[0181]

本発明のフッ素樹脂組成物は、最終的に希土類金属元素として $0.001\sim25$ 5重量%(重量%はイオンとして)含有することが好ましい。使用する含フッ素プレポリマー(I)および希土類金属元素(II)の種類などによって異なるが、希土類金属元素(II)含有量が0.001重量%未満であると目的とする光増幅作用等の望ましい性質がほとんど発揮されず、一方、25重量%を超えるとこの希土類金属陽元素の分散性が悪くなることがあり、いずれも好ましくない。光増幅器等の光通信用部品とする場合には、この希土類金属元素の含有量は、蛍光強度の観点から $0.01\sim20$ 重量%の範囲で選ぶのが好ましく、さらに好ましくは $0.1\sim15$ 重量%、最も好ましくは $0.5\sim10$ 重量%である。なお、希土類金属陽元素の含有量は、約650℃程度の温度の電気炉中で有機成分を燃焼してその灰分を定量するか、または蛍光X線分析等の物理化学的手法等により定量的に測定することができる。

[0182]

本発明で用いる硬化性含フッ素プレポリマー(I)は、光通信で使用される各通信帯域、すなわち600~900nm、1290~1320 nm、1530~1570 nmの波長領域の吸光度係数が1 cm $^{-1}$ 以下である必要がある。この波長領域で吸光度係数が1 cm $^{-1}$ を超えると光信号そのものを吸収してしまい、増幅器として作用することができなくなる。なお、希土類金属(II)を含有した本発明のフッ素組成物は希土類金属自身が鋭敏な吸収を示すため、その波長では組成物の吸光度係数が1 cm $^{-1}$ を超えることがある。すなわち、希土類金属の吸収波長としては、たとえばエルビウムでは1017 nm等である。

[0183]

通信光の減衰を回復せしめる役目を果たす光ファイバー増幅器などの光増幅器においては、通信光波長の蛍光を発生する希土類金属を有効に励起せしめる励起光(ポンプ光)を常時通過させ続け、通信光パルスによる誘導放出現象によりこのパルス波形と同一の蛍光を発生せしめ増幅作用とする。したがって、本発明のフッ素樹脂組成物を光増幅器用途として用いる場合には、希土類金属陽イオン(II)由来の励起光における蛍光発生能を有することが必要である。

[0184]

希土類金属(II)を硬化性含フッ素プレポリマー(I)に含有させる方法には、特に制限はない。希土類金属を含む化合物(塩または錯体など)を硬化性含フッ素プレポリマー(I)に溶解または分散させるか、あるいは硬化性含フッ素プレポリマー(I)の主鎖またはポリマー末端あるいは側鎖にイオン結合、配位結合、包接によって担持させてよい。

[0185]

たとえば、(1)構造単位Mを与える炭素-炭素二重結合を有する含フッ素モノマーに希土類金属化合物(塩もしくは錯体など)を添加した後、溶融重合法やアニオン重合法等の公知の合成法で硬化性含フッ素プレポリマー(I)を生成せしめる方法、(2)硬化性含フッ素プレポリマー(I)を溶剤に溶解して調製した溶液に希土類元金属化合物(塩もしくは錯体)を添加して混合した後、溶剤を除去

する方法、または(3)硬化性含フッ素プレポリマー(I)と希土類金属化合物(塩もしくは錯体など)とを溶融混練する方法、などがあげられる。いずれの場合 も、硬化は最終の成形品に加工した後に行なうことが望ましい。

[0186]

これらの方法のうち、上記(2)の方法が硬化性含フッ素プレポリマー中に希土 類金属化合物(塩もしくは錯体など)を均一に分散できる点で最も好適である。 特に好適な方法は、前記希土類金属化合物の溶液に硬化性含フッ素プレポリマー を溶解し、得られた均一溶液を昇温して溶媒を留去する方法である。なお、溶媒 を留去せず、溶液または分散液の状態の組成物を導波路形成プロセスにおける溶 液の原体として使用してもよい。

[0187]

本発明の硬化性フッ素樹脂組成物は、含フッ素プレポリマー(I)と希土類金属元素(II)だけでも得られるが、さらに活性エネルギー線硬化開始剤(III)である光ラジカル発生剤(III-1)または光酸発生剤(III-2)を加えて光硬化型の組成物の形態としてもよい。

[0188]

活性エネルギー線硬化開始剤(III)は、たとえば350 n m以下の波長領域の電磁波、つまり紫外光線、電子線、X線、 γ 線などの活性エネルギー線を照射することによって初めてラジカルやカチオン(酸)などを発生し、含フッ素プレポリマーの炭素 – 炭素二重結合を硬化(架橋反応)を開始させる触媒として働くものであり、通常、紫外光線でラジカルやカチオン(酸)を発生させるもの、特にラジカルを発生するものを使用する。

[0189]

本発明の光増幅材料用のフッ素樹脂組成物によると、前記活性エネルギー線により容易に硬化反応を開始でき、高温で加熱する必要がなく、比較的低温で硬化反応が可能であるので、耐熱性が低く、熱で変形や分解、着色が起こりやすい基材、たとえば透明樹脂基材などにも適応できる点で好ましい。

[0190]

本発明の組成物における活性エネルギー線硬化開始剤(III)は、含フッ素

プレポリマー (I) 中の側鎖の炭素 - 炭素二重結合の種類 (ラジカル反応性か、カチオン (酸) 反応性か)、使用する活性エネルギー線の種類 (波長域など) と 照射強度などによって適宜選択される。

[0191]

一般に紫外線領域の活性エネルギー線を用いてラジカル反応性の炭素ー炭素二 重結合を有する含フッ素プレポリマー (I) を硬化させる開始剤 (光ラジカル発 生剤)としては、たとえばつぎのものが例示できる。

[0192]

アセトフェノン系

アセトフェノン、クロロアセトフェノン、ジエトキシアセトフェノン、ヒドロ キシアセトフェノン、α-アミノアセトフェノンなど

[0193]

ベンゾイン系

ベンゾイン、ベンゾインメチルエーテル、ベンゾインエチルエーテル、ベンゾ インイソプロピルエーテル、ベンゾインイソブチルエーテル、ベンジルジメチル ケタールなど

[0194]

ベンゾフェノン系

ベンゾフェノン、ベンゾイル安息香酸、ベンゾイル安息香酸メチル、4-フェニルベンゾフェノン、ヒドロキシベンゾフェノン、ヒドロキシープロピルベンゾフェノン、アクリル化ベンゾフェノン、ミヒラーケトンなど

[0195]

チオオキサンソン類

チオキサンソン、クロロチオキサンソン、メチルキサンソン、ジエチルチオキ サンソン、ジメチルチオキサンソンなど

[0196]

その他

ベンジル、 α - r > ν λ + ν λ + ν λ + ν + ν

ノン、アンスラキノンなど

[0197]

[0198]

また、カチオン(酸)反応性の炭素-炭素二重結合を有する含フッ素プレポリマー (I) を硬化させる開始剤 (光酸発生剤) としては、つぎのものが例示できる。

[0199]

オニウム塩

ヨードニウム塩、スルホニウム塩、ホスホニウム塩、ジアゾニウム塩、アンモニウム塩、ピリジニウム塩など

[0200]

スルホン化合物

 β - ケトエステル、 β - スルホニルスルホンとこれらの α - ジアゾ化合物など スルホン酸エステル類

アルキルスルホン酸エステル、ハロアルキルスルホン酸エステル、アリールス ルホン酸エステル、イミノスルホネートなど

[0201]

その他

スルホンイミド化合物類、ジアゾメタン化合物類など

[0202]

なお、ラジカル反応性の炭素-炭素二重結合としては、たとえば前記式

[0203]

【化45】

 $-O (C=O) C X_{e} = C X_{b} X_{8}$

[0204]

などで示されるものが、カチオン反応性の炭素-炭素二重結合としては、たとえ

ば前記式

[0205]

【化46】

$$-OCH=CH_2$$
, $-C-OCH=CH_2$

[0206]

などのものがあげられる。

[0207]

本発明の光増幅材料に用いる光増幅組成物は、前記のとおり、含フッ素プレポリマー(I)と希土類金属イオンおよび/または希土類金属を含む化合物(II)からなり、さらに要すれば、活性エネルギー線硬化開始剤を加えて硬化性含フッ素樹脂組成物を形成し、さらに後述する溶剤を含めた塗工用の含フッ素樹脂組成物塗工液に、これらにさらに必要に応じて硬化剤を添加してもよい。

[0208]

硬化剤としては、炭素-炭素不飽和結合を1つ以上有しかつラジカルまたは酸で重合できるものが好ましく、具体的にはアクリル系モノマーなどのラジカル重合性の単量体、ビニルエーテル系モノマーなどのカチオン重合性の単量体があげられる。これら単量体は、炭素-炭素二重結合を1つ有する単官能であっても炭素-炭素二重結合を2つ以上有する多官能の単量体であってもよい。

[0209]

これらの炭素 - 炭素不飽和結合を有するいわゆる硬化剤は、本発明の組成物中の活性エネルギー線硬化開始剤と光などの活性エネルギー線との反応で生じるラジカルやカチオンで反応し、本発明の組成物中の含フッ素プレポリマー(I)の側鎖の炭素 - 炭素二重結合と共重合によって架橋を達成することができるものである。

[0210]

単官能のアクリル系単量体としては、アクリル酸、アクリル酸エステル類、メタクリル酸、メタクリル酸エステル類、α-フルオロアクリル酸、α-フルオロ

アクリル酸エステル類、マレイン酸、無水マレイン酸、マレイン酸エステル類の ほか、エポキシ基、ヒドロキシル基、カルボキシル基などを有する (メタ) アク リル酸エステル類などが例示される。

[0211]

なかでも硬化物の近赤外透明性を高く維持するために、フルオロアルキル基を 有するアクリレート系単量体が好ましく、たとえば一般式:

[0212]

【化47】

 $\begin{matrix} X \\ | \\ CH_2 = C - COOR f \end{matrix}$

[0213]

(XはH、 CH_3 またはF; R f は炭素数 $2 \sim 4$ 0 の含フッ素アルキル基または 炭素数 $2 \sim 1$ 0 0 のエーテル結合を有する含フッ素アルキル基)で表わされる化 合物が好ましい。

[0214]

具体的には、

[0215]

【化48】

[0216]

などがあげられる。

[0217]

多官能アクリル系単量体としては、ジオール、トリオール、テトラオールなど の多価アルコール類のヒドロキシル基をアクリレート基、メタアクリレート基、 α-フルオロアクリレート基に置き換えた化合物が一般的に知られている。

[0218]

具体的には、1,3-ブタンジオール、1,4-ブタンジオール、1,6-ヘキサンジオール、ジエチレングリコール、トリプロピレングリコール、ネオペチルグリコール、トリメチロールプロパン、ペンタエリスリトール、ジペンタエリスリトールなどのそれぞれの多価アルコール類の2個以上のヒドロキシル基がアクリレート基、メタクリレート基、α-フルオロアクリレート基のいずれかに置

き換えられた化合物があげられる。

[0219]

また、含フッ素アルキル基または含フッ素アルキレン基を有する多価アルコールの2個以上のヒドロキシル基をアクリレート基、メタアクリレート基、α-フルオロアクリレート基に置き換えた多官能アクリル系単量体も利用でき、特に硬化物の近赤外透明性を高く維持できる点で好ましい。

[0220]

具体例としては

[0221]

【化49】

$$R f - CH - CH_2OH$$
, $R f - CH_2OCH - CH - CH_2OH$
OH

(Rfは炭素数1~40の含フッ素アルキル基)、

(R f は炭素数 $1 \sim 40$ の含フッ素アルキル基、RはHまたは炭素数 $1 \sim 3$ の アルキル基)、

$$HO-CH_2-R f'-CH_2OH$$
.

$$HO-CH_2CH-CH_2-R f'-CH_2-CHCH_2OH$$
 . OH

 $(R f' は炭素数 1 \sim 4 0 の含フッ素アルキレン基、RはHまたは炭素数 1 ~ 3 の アルキル基)$

[0222]

などの一般式で示される含フッ素多価アルコール類の2個以上のヒドロキシル基 をアクリレート基、メタアクリレート基またはα-フルオロアクリレート基に置 き換えた構造のものが好ましくあげられる。

[0223]

また、これら例示の単官能、多官能アクリル系単量体を硬化剤として本発明の組成物に用いる場合、なかでも特に α -フルオロアクリレート化合物が硬化反応性が良好な点で好ましい。

[0224]

本発明の光増幅材料用のフッ素樹脂組成物において、活性エネルギー線硬化開始剤の添加量は、含フッ素プレポリマー(I)中の炭素-炭素二重結合の含有量、硬化剤の使用の有無や硬化剤の使用量によって、さらには用いる開始剤、活性エネルギー線の種類や、照射エネルギー量(強さと時間など)によって適宜選択されるが、硬化剤を使用しない場合では、含フッ素プレポリマー(I) 100 重量部に対して $0.01 \sim 30$ 重量部、さらには $0.05 \sim 20$ 重量部、最も好ましくは、 $0.1 \sim 10$ 重量部である。

[0225]

詳しくは、含フッ素プレポリマー(I)中に含まれる炭素-炭素二重結合の含有量(モル数)に対し、 $0.05\sim50$ モル%、好ましくは $0.1\sim20$ モル%、最も好ましくは、 $0.5\sim10$ モル%である。

[0226]

硬化剤を使用する場合は、含フッ素プレポリマー(I)中に含まれる炭素-炭素二重結合の含有量(モル数)と硬化剤の炭素-炭素不飽和結合のモル数の合計 モル数に対して $0.05\sim50$ モル%、好ましくは $0.1\sim20$ モル%、最も好ましくは $0.5\sim10$ モル%である。

[0227]

本発明の組成物には、前述の化合物のほかに、必要に応じて種々の添加剤を配合してもよい。

[0228]

そうした添加剤としては、たとえばレベリング剤、粘度調整剤、光安定剤、水

分吸収剤、顔料、染料、補強剤などがあげられる。

[0229]

[0230]

ここで溶液の調製に使用する溶剤は、含フッ素プレポリマー(I)、活性エネルギー線硬化開始剤、および必要に応じて添加する硬化剤、レベリング剤、光安定剤などの添加剤が均一に溶解または分散するものであれば特に制限はないが、特に含フッ素プレポリマー(I)を均一に溶解するものが好ましい。

[0231]

かかる溶剤としては、たとえばメチルセロソルブ、エチルセロソルブ、メチルセロソルブアセテート、エチルセロソルブアセテートなどのセロソルブ系溶剤;ジエチルオキサレート、ピルビン酸エチル、エチルー2ーヒドロキシブチレート、エチルアセトアセテート、酢酸プチル、酢酸アミル、酪酸エチル、酪酸ブチル、乳酸メチル、乳酸エチル、3ーメトキシプロピオン酸メチル、3ーメトキシプロピオン酸エチル、2ーヒドロキシイソ酪酸エチルなどのエステル系溶剤;プロピレングリコールモノメチルエーテル、プロピレングリコールモノエチルエーテル、プロピレングリコールモノブチルエーテル、プロピレングリコールモノメチルエーテルをフェチルエーテルアセテート、プロピレングリコールモノブチルエーテルアセテート、ジプロピレングリコールモノブチルエーテルアセテート、ジプロピレングリコールジメチルエーテルなどのプロピレングリコール系溶剤;2ーへキサノン、シクロへキサノン、メチルアミノケトン、2ーへプタノンなどのケトン系溶剤;メタノール、エタノール、プロパノール、イソプロパノール、ブタノールなどのアルコール系溶剤;トルエン、キシレンなどの芳香族炭化水素類あるいはこれらの2種以上の混合溶剤などがあげられる。

[0232]

またさらに、含フッ素プレポリマー(I)の溶解性を向上させるために、必要に応じてフッ素系の溶剤を用いてもよい。

[0233]

フッ素系の溶剤としては、たとえば CH_3CCI_2F (HCFC-141b)、 $CF_3CF_2CHCI_2/CCIF_2CF_2CHCIF$ 混合物(HCFC-225)、パーフルオロヘキサン、パーフルオロ(2 ーブチルテトラヒドロフラン)、メトキシーノナフルオロブタン、1, 3 ービストリフルオロメチルベンゼンなどのほか、

[0234]

【化50】

 $H(CF_2CF_2)_nCH_2OH(n:1~3の整数)$ 、

 $F(CF_2)$ CH₂OH (n:1~5の整数)、

 $(CF_3)_2CHOH$

[0235]

などのフッ素系アルコール類;

ベンゾトリフルオライド、パーフルオロベンゼン、パーフルオロ(トリブチルアミン)、 $C1CF_2CFC1CF_2CFC1_2$ などがあげられる。

[0236]

これらフッ素系溶剤は単独でも、またフッ素系溶剤同士、非フッ素系とフッ素 系の1種以上との混合溶剤として用いてもよい。

[0237]

これらのなかでもケトン系溶剤、酢酸エステル系溶剤、アルコール系溶剤、芳 香族系溶剤などが、塗装性、塗布の生産性などの面で好ましいものである。

[0238]

本発明のフッ素樹脂組成物は、光硬化させることによって硬化物となり、光増幅器などの光増幅型素子の一部を構成する。

[0239]

この硬化物は、 $600\sim900$ n mの波長範囲、 $1290\sim1320$ n mの波長範囲および $1530\sim1570$ n mの波長範囲での吸光度係数の最大値が1 c m-1以下のものである。

[0240]

本発明の第2は、以上に説明したフッ素樹脂組成物をコア部に使用した光増幅 型素子に関する。

[0241]

本発明のフッ素樹脂組成物を用いて光増幅型素子を作製する方法としては、フッ素樹脂組成物を適当な溶剤に溶解させて塗布液を調製し、この塗布液を所定の基板上に塗布することで、本発明のフッ素組成物の膜を形成し、つぎに、この膜を定法により光増幅部の形状にパターニングすることで光増幅部を形成した後、硬化、好ましくは光硬化する方法が採用できる。活性エネルギー線開始剤を配合するときは、組成物が活性エネルギー線(光)硬化性組成物となるため、光リソグラフィの技術を使用してのパターニングが可能になる。

[0242]

この光増幅部のパターンを形成するための本発明の組成物を含む塗布液には、 必要に応じて硬化剤、レベリング剤、光安定剤などの添加剤が含まれていてもか まわない。また、塗布液を調製する溶剤としては本発明の組成物を均一に溶解ま たは分散するものであれば特に制限はなく、特に硬化性含フッ素プレポリマー(I)を均一に溶解する前記の汎用溶剤が好ましい。

[0243]

光増幅型素子とはコア部とクラッド部を有する光導波路デバイスの一種で、基板上に形成された光導波路のコア部中を光信号が通過中に信号強度が増幅される素子のことを一般的にいう。この光増幅型素子ではコア部を光増幅作用をもつ材料で形成する必要がある。

[0244]

本発明の光増幅型素子はそのコア部(光増幅作用を有する光導波路の部分)を 前記の本発明の希土類金属を含むフッ素樹脂組成物で構築したものである。

[0245]

本発明のフッ素樹脂組成物を光導波路のコア部として使用するには適切なクラッド材が必要となる。クラッド部用材料としてはコア部の材料よりも屈折率を低いものを使用する必要があるが、本発明のフッ素樹脂組成物をコア部として使用する場合、クラッド部用材料は特に制限はなく、既存の有機材料が用いられる。

もちろん、前記の硬化性含フッ素プレポリマー(I)をそのまま使用してもよい。

[0246]

本発明の光増幅型素子は、本発明のフッ素樹脂組成物をコア部として使用する 以外は、従来公知の製法で作製できる。

[0247]

光導波路デバイス(光増幅型素子)の一般的な作製工程を図1に示す。まず基板1上に下部クラッド層2を形成する。このクラッド層2はコア層3に対して屈折率が低い材料を用いる。つぎに下部クラッド層2上へ、本発明のフッ素樹脂組成物をコア層3として形成する。さらにコア層3上へフォトマスク4を用いフォトリソグラフ法によって光導波路のマスクパターンを形成する。マスクパターンが形成されたコア層3に対して、RIE(Reactive Ion Etching)法を用いてエッチングを行い光導波路のコアパターン5を形成する。マスクを除去した後、光導波路のコアパターン5上に上部クラッド層6を形成して光導波路デバイス(光増幅型素子)が形成される。

[0248]

また、本発明の光増幅型素子は、他の光素子と集積化することでより多機能な 光回路を構築することができる。他の光素子としては、光スイッチ、光フィルタ 、光分岐素子など任意のものをあげることができる。特に、本発明の光増幅型素 子と、該光増幅型素子のコア部の出力端に接続され該コア部と同じ材料で構成さ れたN分岐導波路(Nは2以上の整数)を含む光分岐素子とを同一基板に一体に 具える光回路は、光損失の少ない分岐素子となり得るので、好ましい。

[0249]

【実施例】

つぎに合成例、実施例をあげて本発明を説明するが、本発明はかかる実施例の みに限定されるものではない。

[0250]

合成例1 (OH基を有する含フッ素アリルエーテルのホモポリマーの合成) 撹拌装置温度計を備えた100mlのガラス製四ツ口フラスコに、パーフルオ U-(1, 1, 9, 9-テトラハイドロ-2, 5-ビストリフルオロメチル-3. 6-ジオキサノネノール)

[0251]

【化51】

$$CH_2 = CFCF_2OCFCF_2OCFCH_2OH$$
 CF_3
 CF_3

[0252]

を20.4gと

[0253]

【化52】

 $[H+CF_2CF_2)_3COO_{\frac{1}{2}}$

[0254]

の8. 0重量%パーフルオロヘキサン溶液を21. 2 g入れ、充分に窒素置換を行なったのち、窒素気流下 2 0 \mathbb{C} で 2 4 時間撹拌を行なったところ、高粘度の固体が生成した。

[0255]

得られた固体をジエチルエーテルに溶解させたものをパーフルオロヘキサンに 注ぎ、分離、真空乾燥させ、無色透明な重合体17.6gを得た。

[0256]

この重合体を¹⁹F-NMR、¹H-NMR分析、IR分析により分析したところ、上記含フッ素アリルエーテルの構造単位のみからなり側鎖末端にヒドロキシル基を有する含フッ素重合体であった。また、テトラヒドロフラン(THF)を溶媒に用いるGPC分析により測定した数平均分子量は9000、重量平均分子量は22000であった。

[0257]

合成例2 (〇 H 基を有する含フッ素アリルエーテルの共重合体の合成)

撹拌装置温度計を備えた100mlのガラス製四ツ口フラスコに、パーフルオ

[0258]

【化53】

[0259]

を9.6gと

9H, 9H-パーフルオロ-2, 5-ジメチル-3, 6-ジオキサー8-ノネノイック酸メチル

[0260]

【化54】

[0261]

を9.6gをいれ、よく攪拌し、

[0262]

【化55】

 $[H+CF_2CF_2)_3COO_{\frac{1}{2}}$

[0263]

の8. 0重量%パーフルオロヘキサン溶液を2.0 g入れ、充分に窒素置換を行なったのち、窒素気流下20 \mathbb{C} で20 時間撹拌を行なったところ、高粘度の固体が生成した。

[0 2 6 4]

得られた固体をアセトンに溶解させたものを、HCFC225/n-へキサン=1/1溶液に注ぎ、分離、真空乾燥させ、無色透明な重合体15.5gを得た

[0265]

[0266]

また、テトラヒドロフラン(THF)を溶媒に用いるGPC分析により測定した数平均分子量は7200、重量平均分子量は11000であった。

[0267]

環流冷却器、温度計、撹拌装置、滴下漏斗を備えた200m1四ツロフラスコに、ジエチルエーテル80m1、合成例1で得たヒドロキシル基含有含フッ素アリルエーテルの単独重合体5.0gと、ピリジン2.0gを仕込み5 \mathbb{C} 以下に氷冷した。

[0268]

窒素気流下、撹拌を行ないながら、さらに α -フルオロアクリル酸フルオライド: $CH_2=CFCOF$ の2. 0 g をジエチルエーテル 2 0 m 1 に溶解したものを約 3 0 分間かけて滴下した。

[0269]

滴下終了後、室温まで温度を上げさらに4.0時間撹拌を継続した。

[0270]

反応後のエーテル溶液を分液漏斗に入れ、水洗、2%塩酸水洗浄、5%NaC 1水洗浄、さらに水洗をくり返したのち、無水硫酸マグネシウムで乾燥しついで エーテル溶液を濾過により分離して、硬化性含フッ素プレポリマーを得た。

[0271]

このエーテル溶液を19F-NMR分析により調べたところ、転化率はほぼ100%であった。

[0272]

NaCl板に塗布し、室温にてキャスト膜としたものをIR分析したところ、 炭素 - 炭素二重結合の吸収が1661 cm $^{-1}$ に、C=O 基の吸収が1770 cm $^{-1}$ に観測された。

[0273]

合成例2で得たヒドロキシル基含有含フッ素アリルエーテルの共重合体を用い、合成例3と同様にして、硬化性含フッ素プレポリマー(エーテル溶液)を合成した。

[0274]

得られたプレポリマーを19F-NMRにより調べたところ、転化率がほぼ100%であった。

[0275]

IR分析において、炭素-炭素二重結合とC=O基の吸収がいずれも合成例3と同様の位置に確認された。

[0276]

参考例1~2 (硬化物の物性)

(1) フッ素樹脂組成物の調製

合成例 3 および合成例 4 で得た α ーフルオロアクリロイル基を有する硬化性含フッ素プレポリマー(エーテル溶液)にメチルエチルケトン(MEK)を加えたのち、エーテルをエヴァポレーターにより留去し、ポリマー濃度 5 0 重量%に調整した。

[0277]

得られたポリマー溶液 10gに活性エネルギー線硬化開始剤として2ーヒドロキシ-2-メチルプロピオフェノンを0.1g加えた。

[0278]

(2) 硬化性含フッ素プレポリマーの屈折率の測定

硬化性含フッ素プレポリマーの8%MEK溶液(前述の(1)において硬化開

始剤を添加する前のポリマー溶液)をアプリケーターを用いポリエステルフィルム上に乾燥後膜厚が約 100μ mとなるように塗布し、50Cで10分間真空乾燥後、得られたキャスト膜をポリエステルフィルムから剥離し、アッベ屈折計を用いて25Cで550nmの波長の光について屈折率を測定した。結果を表1に示す。

[0279]

1

(3) 硬化膜の屈折率の測定

前記(1)で調製した組成物をアルミ箔上にアプリケーターを用いて膜厚が約 100μ mとなるように塗布し、50 \mathbb{C} で10 分間真空乾燥した。乾燥後の被膜に高圧水銀灯を用い、室温にて1000 m J / c m 2 U の強度で紫外線を照射したのち、アルミ箔を希塩酸で溶かし、サンプルフィルムとした。得られた硬化膜を前記(2)と同様にして屈折率を測定した。

[0280]

(4) 光透過率の測定

前記(1)で調製した組成物をアルミ箔上にアプリケーターを用いて膜厚が約 $1 \, \mathrm{mm}$ となるように塗布し、 $50 \, \mathrm{C}$ で $10 \, \mathrm{O}$ 間真空乾燥した。乾燥後の被膜に高圧水銀灯を用い、室温にて $1000 \, \mathrm{mJ/cm^2U}$ の強度で紫外線を照射したのち、アルミ箔を希塩酸で溶かし、サンプルフィルムとした。得られた硬化膜の光吸収を日立製作所製の分光光度計U3410によって、波長650、 $1310 \, \mathrm{nm}$ と $1550 \, \mathrm{nm}$ にて測定した。結果を表1に示す。

[0281]

(5) 溶剤溶解性の測定

前記(4)で調製したサンプルフィルムに紫外線を照射し、光照射の前後での 溶剤溶解性を比較した。結果を表1に示す。

[0282]

(6) DSCの測定

前記(4)で調製したサンプルフィルムについて、示差熱熱量計((株)島津 製作所製のDSC-50)を用い、昇温速度10℃/分の条件で測定したところ 、いずれのサンプルにも明確な結晶融点を示すピークがなく、いずれのサンプル も非晶性であった。

[0283]

(7) 耐熱性の評価

[0284]

(8) 熱分解温度の測定

前記(4)で調製したサンプルフィルムについて、熱重量計((株)島津製作所製のTGA-50)を用い、窒素雰囲気の条件で昇温速度10 \mathbb{C}/m i n n n 件で測定し、10 %重量減の温度で評価した。結果を表1 に示す。

[0285]

比較参考例1

[0286]

【表1】

表 1

	参考例1	参考例2	比較参考例1
プレポリマー	合成例3	合成例4	合成例3
フッ素含量(%)	55	56	55
活性エネルギー線 硬化開始剤	2ーヒドロキシ ー2ーメチル プロピオフェノン	同左	同左
ポリマーに対する 比率 (重量%)	2. 1	2. 1	2. 1
紫外線照射量 (m J / c m)	3000	3000	未照射
屈折率			
硬化前	1. 362	1.359	
硬化後	1. 366	1. 364	
吸光度係数 c m-1			
6 1 0 n m	0. 025	0.018	0.022
1 3 1 0 n m	0.048	0.031	0.045
1 5 5 0 n m	0. 311	0. 213	0. 282
耐溶剤性	0	0	×
耐熱性	0	0	×
熱分解温度	311	318	_

[0287]

以上により、本発明に用いる硬化性含フッ素樹脂は透明性が高く、耐熱性があり、光硬化が可能で、フォトリソグラフが可能な材料であることがわかる。

[0288]

実施例1 (希土類金属含有フッ素樹脂組成物の製造)

撹拌装置および温度計を備えた100m1のガラス製四ツ口フラスコに、合成例3で得た α -フルオロアクリロイル基を有する含フッ素アリルエーテルのホモポリマー2.00gとメタノール15gを入れ、攪拌しながら、酢酸ユウロピウム(III)四水和物($Eu(CH_3COO)_3\cdot 4H_2O$)0.60g(1.50mmol)を8gの水に溶かしたものを、5分間かけて滴下した。滴下後<math>2時間

攪拌を続けた後、30分間静置し生成した粘性の固体を沈殿させた。上澄みのメタノール溶液をデカンテーションして除き、アセトンで3回、固体を洗浄した。その後、60℃で12時間真空乾燥し、本発明の希土類金属含有フッ素樹脂組成物を無色透明の固体として1.82 g得た。

[0289]

実施例2 (希土類金属含有フッ素樹脂組成物の製造)

撹拌装置および温度計を備えた100m1のガラス製四ツロフラスコに、合成例 3 で得た α ーフルオロアクリロイル基を有する含フッ素アリルエーテルのホモポリマー1. 98gとメタノール15gを入れ、攪拌しながら、塩化エルビウム六水和物($ErC1_3\cdot 6H_2O$)0.61g(1.61mmo1)を3gのメタノールに溶かしたものを、5分間かけて滴下した。滴下後 2 時間攪拌を続けた後、溶液をエバポレータで濃縮しながら60でまで加熱し、1時間加熱を続け、本発明の希土類金属含有フッ素樹脂組成物を淡桃色の固体として 2.08g得た。

[0290]

実施例3 (希土類金属含有フッ素樹脂組成物の製造)

[0291]

実施例4~7 (IR分析による硬化反応性の確認)

(1) コーティング用フッ素樹脂組成物の調製

実施例1~3で得た硬化性含フッ素プレポリマーの硬化性組成物を用いて、参考例1と同様な操作を行ない、表2に示すポリマー濃度、活性エネルギー線硬化開始剤量となるようにコーティング組成物をそれぞれ調製した。

[0292]

(2)IR分析用フィルムの作製

上記のコーティング組成物をアプリケーターを用いてポリエステルフィルムに 乾燥後膜厚が約100μmとなるように塗布し、50℃で5分間乾燥後、得られ た被膜をポリエステルフィルムから剥離させ、キャストフィルムを得た。 [0293]

(3) IR分析による硬化反応性の測定

[0294]

この炭素-炭素二重結合の吸収に着目し、光照射後の吸収強度の変化を観測し、 では反応率を下式にしたがって算出した。

[0295]

【数1】

[0296]

すなわち、高圧水銀灯を用い室温にて、表2に示す照射量で紫外線照射を行ない、照射量を変化させて、上式で表わされる硬化反応率を算出した。結果を表2に示す。

[0297]

【表2】

表

	実施例4	実施例5	実施例6	実施例7
合フッ素硬化性ポリマー	実施例 1	実施例2	実施例3	実施例1
-0(C=0)CF=CH ₂ 基の含量(モル%)	40	40	40	40
熔剤	MEK	MEK	MEK	MEK
ポリマー濃度 (重量%)	8	_∞	8	. &
活性エネルギー線硬化開始剤	2ーヒドロキシ ー2ーメチル プロピオフェ <i>バ</i> ン	2ーヒドロキシ ー2ーメチル プロピオフェ <i>バ</i> ン	2ーヒドロキシ ー2ーメチル プロピオフェノン	2ーヒドロキシ -2ーメチル プロピオフェノン
ポリマーに対する比率 (重量%)	4.1	2.0	1.0	0.2
硬化反応率(%)				•
紫外線照射量 100 (mJ/cm ²)	100 (消失)	59	40	က်လ
500	l	83	59	42
1500	I	100 (消失)	72	57

[0298]

合成例 5 (α - フルオロアクリル基を有する硬化性含フッ素プレポリマーの合成)

 α ーフルオロアクリル酸フルオライド(CH_2 =CFCOF)を2. 0 g、ピリジンを2. 0 g用いた以外は合成例 3 と同様にして硬化性含フッ素プレポリマー(エーテル溶液)を合成した。

[0299]

このプレポリマーのエーテル溶液を 19 F-NMR分析により調べたところ、

[0300]

【数2】

[0301]

の共重合体であった。

[0302]

IR分析において、炭素-炭素二重結合とC=O基の吸収がいずれも合成例3と同様の位置に確認された。

[0303]

実施例8(希土類金属含有フッ素樹脂組成物の製造)

[0304]

実施例9~11(IR分析による硬化反応性の確認)

(1) 光硬化フッ素樹脂組成物の調製

実施例 8 で得た硬化性フッ素樹脂組成物を用いて、参考例 1 と同様な操作を行ない、表 3 に示すポリマー濃度、活性エネルギー線硬化開始剤の種類、活性エネルギー線硬化開始剤量となるように組成物をそれぞれ調製した。

[0305]

(2) IR分析用フィルムの作製

実施例4と同様にして作製した。

[0306]

実施例 4 と同様にして、光照射量 1 5 0 0 m J / c m 2 照射したときの硬化反応率を算出した。結果を表 3 に示す。

実施例12

実施例9で得た光硬化組成物に、さらに硬化剤として

【化56】

$$CH_2 = CF - C - OCH_2C_6F_{12}CH_2O - C - CF = CH_2$$
 \parallel
 O

[0309]

をポリマーに対して20重量%となるように添加し、光硬化性フッ素樹脂組成物 を製造した。

[0310]

この樹脂組成物を用いて実施例9と同様にしてIR分析用フィルムを作製し、 硬化反応性の測定を行なった。結果を表3に示す。

[0311]

【表3】

က

麦

	実施例9	実施例10	実施例11	実施例12
含フッ素硬化性ポリマー	実施例8	実施例8	実施例8	実施例8
-0 (C=0) CF=CH ₂ 基の含量 (モル%)	84	84	84	84
安 安	MEK	MEK	MEK	MEK
ポリマー濃度 (重量%)	œ	œ	80	· ∞
活性エネルギー線開始剤	2ーヒドロキシー 2ーメチルプロピ オフェノン	2, 2ージメトキ シー2ーフェニル アセトフェノン	ベンゾフェノン	2ーヒドロキシー 2 – メチルプロピ オフェノン
ポリマーに対する比率 (重量%)	2.0	2.0	2.0	2.0
硬化剤	ı	I	1	多官能アグリル1)
ポリマーに対する比率 (重量%)	-	1	_	20,
硬化反応率 (%) (1500mJ/cm ² 時)	67.5	48.8	38. 2	79. 2

[0312]

1) 多官能アクリル: $\mathrm{CH_2} = \mathrm{CF}$ (C=O) $\mathrm{OCH_2} -$ (CF_2) $_6 - \mathrm{CH_2O}$ (C=O) $\mathrm{CF} = \mathrm{CH_2}$

合成例6 (〇 H 基を有する含フッ素アリルエーテルのホモポリマーの合成)

合成例 1 において、パーフルオロー(1, 1, 9, 9 ーテトラハイドロー 2, 5 ービストリフルオロメチルー 3, 6 ージオキサノネノール)を 2 0. 0 g e

[0313]

【化57】

 $[H+CF_2CF_2)_3COO_{\frac{1}{2}}$

[0314]

の8.0重量%パーフルオロヘキサン溶液を10.0gを用いた以外は合成例1 と同様にして合成および得られたポリマーの精製を行ない、無色透明な重合体1 8.2gを得た。

[0315]

この重合体を 19 F - NMR、 1 H - NMR分析、IR分析により分析したところ、上記含フッ素アリルエーテルの構造単位のみからなり側鎖末端にヒドロキシル基を有する含フッ素重合体であった。また、テトラヒドロフラン(THF)を溶媒に用いるGPC分析により測定した数平均分子量は 3 0000、重量平均分子量は 3 9000であった。

[0316]

合成例 7 (OH基を有する含フッ素アリルエーテルとフッ化ビニリデンの共重合体の合成)

バルブ、圧力ゲージ、温度計を備えた300m1容のステンレススチール製オートクレーブに、パーフルオロ(1, 1, 9, 9-テトラハイドロ-2, 5-ビストリフルオロメチル-3, 6-ジオキサノネール)を34. 2 gとCH3CC12F (HCFC-141b)を200g、ジノルマルプロピルパーオキシカーボネート (NPP)の50重量%メタノール溶液を0. 16 g入れ、ドライアイス/メタノール溶液で冷却しながら系内をチッ素ガスで充分置換した。ついでバルブからフッ化ビニリデン(VdF)を5. 8 g仕込み、40Cにて振とうさせながら反応を行なった。反応の進行とともに、系内のゲージ圧が反応前の4. 4 MPaG (4. 5 k g f / c m 2 G) から12 時間後に0. 9 8 MPaG (1.

 $0 \text{ k g f } / \text{ c m}^2\text{G}$) まで低下した。

[0317]

この時点で未反応モノマーを放出し、析出した固形物を取り出し、アセトンに流れる。 溶解させ、ついでヘキサンとトルエンの混合溶剤(50/50)で再沈殿させることにより共重合体を分離した。この共重合体を恒量になるまで真空乾燥し、共重合体31.2gを得た。

[0318]

この共重合体の組成比は、 $^1H-MNR分析および^{19}F-NMR分析により分析したところ、<math>VdF/OH$ 基含有含フッ素アリルエーテルが 55/45(モル%)であった。また、THFを溶媒として用いるGPC分析により測定した数平均分子量は 12000、重量平均分子量は 18000であった。

[0319]

合成例8 (含フッ素活性エネルギー線硬化開始剤の合成)

環流冷却器、温度計、撹拌装置、滴下漏斗を備えた 200m1 四ツロフラスコに、2-ビドロキシー2-メチルプロピオフェノンを 2.0g、ピリジンを 1.0g、CF3CF2CHC1/CC1F2CF2CHC1F混合物(HCFC-225)を 20g仕込み 5 で以下に氷冷した。

[0320]

窒素気流下、撹拌を行ないながら、

[0321]

【化58】

$$\begin{smallmatrix} F & C - C & _{6} & F \\ \parallel & & \parallel \\ O & & O \end{smallmatrix}$$

[0322]

の2.5gを1時間かけて滴下した。滴下終了後、さらに4.0時間撹拌を継続した。

[0323]

反応後のエーテル溶液を分液漏斗に入れ、2%塩酸水洗浄、5%NaCI水洗

浄を行なって有機層を分取し、無水硫酸マグネシウムで乾燥したのち蒸留により 生成物2.6gを単離した(収率62%)。

[0324]

得られた生成物を 1 H-NMR分析、 19 F-NMR分析および IR分析により調べたところ、

[0325]

【化59】

[0326]

であった。

[0327]

合成例 9 (α - フルオロアクリロイル基を有する硬化性含フッ素プレポリマーの合成)

環流冷却器、温度計、撹拌装置、滴下漏斗を備えた 200m1 四ツロフラスコに、メチルエチルケトン(MEK) 40m1、合成例 2 で得たヒドロキシル基含有含フッ素アリルエーテルの単独重合体 5.0g と、ピリジン 2.0g を仕込み 5 \mathbb{C} 以下に氷冷した。

[0328]

窒素気流下、撹拌を行ないながら、さらに α ーフルオロアクリル酸フルオライド 1.2 g を約30分間かけて滴下した。滴下終了後、室温まで温度を上げさらに4.0時間撹拌を継続した。

[0329]

反応後のME K溶液を分液漏斗に入れ、水洗、2%塩酸水洗浄、5%NaCl水洗浄、さらに水洗をくり返し、有機層を分取したのち、無水硫酸マグネシウムで乾燥して硬化性含フッ素プレポリマーを得た。濾過後のポリマー濃度は10.7重量%であった。

[0330]

このプレポリマーのMEK溶液を19F-NMR分析により調べたところ、

【数3】

$$-CCF=CH_2$$
 基含有含フッ素 OH基含有含フッ素 $= 89/11$ O (モル%)

[0332]

であった。

[0333]

また合成例 3 と同様にして I R 分析を行なったところ、炭素 - 炭素二重結合の吸収が 1 6 6 0 c m $^{-1}$ に、C = O の吸収が 1 7 7 0 c m $^{-1}$ に観測された。

[0334]

合成例 $10(\alpha - 7)$ ルオロアクリロイル基を有する硬化性含フッ素プレポリマーの合成)

合成例 7 で得た OH 基含有含フッ素アリルエーテルと VdF の共重合体を 5 の g とピリジンを 2 の g

[0335]

この \mathcal{C} れポリマーを19F-NMRにより調べたところ、

転化率はほぼ100%であった。

[0336]

実施例13

(1) 希土類金属含有光硬化性フッ素樹脂組成物の調製

合成例9で得た硬化性含フッ素ポリマー(MEK溶液)にさらにMEKを加えてポリマー濃度を8重量%に調整した。さらにEuーアセチルアセトン錯体を溶解させその錯体濃度を1重量%になるように調整し、溶液とした。

[0337]

この希土類金属含有フッ素樹脂組成物のMEK溶液に活性エネルギー線硬化開始剤として2-ヒドロキシー2-メチルプロピオフェノンをポリマーに対して2.0重量%となるように添加したところ、白濁して相溶しなかった。

[0338]

そこで、2-ヒドロキシー2-メチルプロピオフェノンに代えて合成例8で得た含フッ素活性エネルギー線硬化開始剤をポリマーに対して3.6重量%となるように添加したところ、無色透明の溶液になり相溶し、本発明の希土類金属含有光硬化性フッ素樹脂組成物を得た。

[0339]

(2) 光硬化性組成物の評価

前記(1)で調製した活性エネルギー線硬化開始剤配合の光硬化性フッ素樹脂組成物をアプリケーターを用いて種々の厚さのサンプルフィルムを作製し、高圧水銀灯を用い、室温にて $3000\,\mathrm{m}\,\mathrm{J/c}\,\mathrm{m}^2\mathrm{U}$ の強度で紫外線を照射して、硬化膜を得た。得られた硬化膜に関し、つぎの測定を行なった。

[0340]

①蛍光スペクトルの測定

自記分光光度計((株)日立製作所製のU-34110)により、300~1700nmの波長領域の吸光スペクトルを測定し、吸光度のピークに相当する吸光波長を求め、つぎの蛍光測定の励起波長とした。ユーロピウムを含む試料では、上記の吸光スペクトル測定で得られたユーロピウム由来の吸光波長を励起波長とし、蛍光光度計((株)日立製作所製のF-3040)により、300~700nmの波長領域の蛍光スペクトルを測定した。エルビウムを含む試料では、1500nm付近の近赤外領域の蛍光を発生することが知られているので、近赤外カメラにより、近赤外蛍光の有無を観察した。結果を表4に示す。

[0341]

②屈折率の測定

アッベ屈折計を用いて25℃で550nmの波長の光について屈折率を測定した。結果を表4に示す。

[0342]

③希土類金属陽イオンの含有量

試料約2gを精秤し、600℃の電気炉内で完全に灰化させた残差の重量分率より算出した。結果を表4に示す。

④蛍光寿命の測定

サンプルフィルムの発光寿命(パルス励起直後の発光強度が、その37%まで減少するのに要する時間)を測定したところ、約0.8msであった。この発光寿命は、通常の色素系化合物(例えばフルオレセイン、ローダミン等)の場合に比べ、 $10^4 \sim 10^6$ 倍程度長いことから、光増幅作用を起こすのに必要な反転分布状態を容易に形成できることを示している。

[0344]

⑤耐久試験

サンプルフィルムを温度80 $^{\circ}$ 、湿度85%の環境下で1週間保存したが、透明性は全く低下しなかった。

実施例14

(1)希土類金属含有光硬化性フッ素樹脂組成物の調製

合成例10で得た硬化性含フッ素プレポリマー(MEK溶液)にさらにMEKを加えてポリマー濃度を8重量%に調整した。さらにErーアセチルアセトン錯体を溶解させその錯体濃度を1重量%になるように調整し、溶液とした。この硬化性含フッ素プレポリマーのMEK溶液に活性エネルギー線硬化開始剤として2ーヒドロキシー2ーメチルプロピオフェノンをポリマーに対して6.7重量%となるように添加したところ、無色透明の溶液となり相溶し、本発明の希土類金属含有光硬化性フッ素樹脂組成物を得た。

[0346]

(2) 光硬化用組成物の評価

活性エネルギー線硬化開始剤配合の光硬化性フッ素樹脂組成物をアプリケーターを用いて種々の厚さのサンプルフィルムを作製し、高圧水銀灯を用い、室温にて3000mJ/cm²Uの強度で紫外線を照射して、硬化膜を得た。得られた

硬化膜に関し、実施例16と同様な試験を行なった。結果を表4に示す。

[0347]

【表4】

表 4

	実施例13	実施例14
プレポリマー	合成例 9	合成例10
希土類元素	Eu	Εr
含有量	5	6
励起波長nm	313	980
蛍光 (波長)	あり(629)	あり
屈折率	1. 38	1. 39

[0348]

実施例15 (光増幅型素子の作製)

光増幅型素子における導波路の形成は以下の手順で行なった。

[0349]

コア部用材料として実施例1で調製した光導波路用材料を用い、クラッド部用 材料として合成例1で調製した含フッ素プレポリマーを用いて光導波路を作製し た。

[0350]

これら2種の材料をそれぞれメチルイソブチルケトンに溶かし溶液とした。まず、クラッド部用材料をプラスチック基板あるいはシリコン基板上に約15 μ m の厚さに塗布した。これをベークし、乾燥処理した後、クラッド部用材料の膜上にコア部用材料を約8 μ mの厚さに塗布した。つぎに、ホトマスクを介して光照射を行い、コア部用の膜を硬化させた。その後、コア部用膜の未硬化の部分を溶剤で洗い流し、コア部として長さ50mm、幅8 μ m、高さ8 μ mの直線矩形パタンに加工した。加工後、クラッド部を図1にしたがって説明したように、コア部上に塗布して光導波路を作製した。

[0351]

つぎに、作製した光導波路の伝播損失の測定を、コア部に波長633nmの光を通すことによって、伝播損失の測定を行った。その結果、0.3dB/cmであった。

[0352]

また、このように形成した導波路に紫外線ランプを照射し導波路主面上方より 観察したところ、コア部に対応する線状のEuイオンに特有な赤色発光パターン が観察できた。このことはコア部にのみ、光増幅作用に必要な希土類Euイオン が含有されていることを示している。

[0353]

【発明の効果】

本発明によれば、近赤外領域での透明性を維持しながら、特定の含フッ素ポリマーにより希土類金属イオンと安定な構造を形成した好適な光増幅材料を得ることができる。このフッ素樹脂組成物を用いるときは、比較的簡単な工程で優れた 光増幅型素子を製造することができる。

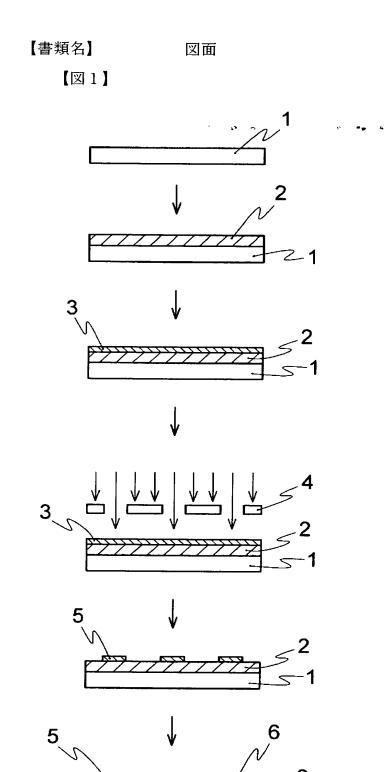
【図面の簡単な説明】

【図1】

本発明の光増幅型素子を製造する工程図である。

【符号の説明】

- 1 基板
- 2 下部クラッド層
- 3 コア層
- 4 フォトマスク
- 5 コアパターン
- 6 上部クラッド層



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 近赤外領域での透明性を維持しながら、希土類金属イオンと安定な構造を形成した好適な光学材料を得ること。

【解決手段】 (I)含フッ素プレポリマーと(II)希土類金属イオンおよび / または希土類金属元素を含む化合物とからなる組成物であって、含フッ素プレポリマー(I)が、(1)フッ素含有率が25%以上の非晶性ポリマー、かつ(2)ポリマーの側鎖または主鎖末端に硬化性の部位を有する硬化性含フッ素ポリマーを含んでなる光学材料。

【選択図】 図1

特願2001-064770

出願人履歴情報

識別番号

[000002853]

1. 変更年月日

1990年 8月22日

[変更理由]

新規登録

住 所 氏 名 大阪府大阪市北区中崎西2丁目4番12号 梅田センタービル

ダイキン工業株式会社

